(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-62594

(43)公開日 平成7年(1995)3月7日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 2 5 D 9/0				
13/0				
G01N 27/1	Z A	9218 – 2 J	~ ~	07/00
				27/30 3 3 1 J
		7376-4M	H01L	
		審査請求	未請求。請求引	項の数24 FD (全 41 頁) 最終頁に統<
(21)出願番号	特顧平5-234301		(71)出願人	000002820
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		()	大日精化工業株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)8	月27日		東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号
(<u></u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(71)出願人	593175925
				佐治 哲夫
				東京都大田区北千東1丁目36番10号
•			(72)発明者	佐治 哲夫
				東京都大田区北千束1丁目36番10号
			(74)代理人	弁理士 吉田 勝広 (外1名)
				2. <u>2.</u> 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
			1	

(54) 【発明の名称】 薄膜及びその製造方法並びにその薄膜を用いる機能素子

(57)【要約】

【目的】 有機溶剤を用いる塗工法や真空装置を用いずに、パインダー樹脂の使用量をゼロ又は最小限にして、機能材料の薄膜、その製造方法、及びその薄膜を用いる機能素子を提供する。

【構成】 疎水性の機能材料を、疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有する界面活性剤を用いて水中に分散し、界面活性剤を電解還元して分散状態を壊し、カソード表面に機能材料の微粒子を付着させる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤を用いて、疎水性物質を、水中、又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中へ、可溶化した液又は微粒子として分散した液について、必要に応じて支持電解質を添加し、カソードとして作用する導電性基板又は電極を構成する成分の溶出の起こらない電位において電解を行い、カソード表面において、前記の界面活性剤を電解還元することにより、カソ 10ード表面近傍において、前配の疎水性物質の可溶化状態又は分散状態を破壊し、その結果、該疎水性物質をカソードとして作用する導電性基板又は電極の表面へ付着させる方法で製造されることを特徴とする膵臓。

【請求項2】 疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤を用いて、疎水性物質を、水中、又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中へ、可溶化した液又は微粒子として分散した液について、必要に応じて支持電解質を添加し、カソードとしての作用する導電性基板又は電極を構成する成分の溶出の起こらない電位において電解を行い、カソード表面において、前記の界面活性剤を電解還元することにより、カソード表面近傍において、前記の疎水性物質の可溶化状態又は分散状態を破壊し、その結果、酸疎水性物質をカソードとして作用する導電性基板又は電極の表面へ付着させることを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項3】 疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤の存在下、水中、又は、水と 30 相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中で、疎水性物質を粉砕、摩砕及び/或は超音波処理して可溶化又は分散した液を使用することを特徴とする請求項2の薄膜の製造方法。

【請求項4】 疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤の存在下、疎水性物質微粒子のスラリー又はペーストを、乾燥工程を経ることなく、水中又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中へ分散させて作成した分散液を使用することを特徴と 40 する請求項2の轉膜の製造方法。

【請求項5】 疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤の存在下、疎水性物質を水と相溶性のある有機溶媒中へ溶解した溶液を、水単独、又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒と混合して、眩疎水性物質を可溶化した液又は微粒子として析出させて作成した分散液を使用することを特徴とする請求項2の薄膜の製造方法。

2

方法において、疎水性物質を可溶化した液又は微粒子として分散した液へ、疎水性の熱可塑性樹脂を請求項2に記載の界面活性剤を用いて可溶化した液又は微粒子として分散させた液を添加して作成した薄膜を、該熱可塑性樹脂の溶融温度を越える温度まで加熱処理することを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項7】 請求項2、3、4、又は5の薄膜の製造方法において、疎水性物質を可溶化した液又は微粒子として分散した液へ、疎水性の熱可塑性樹脂を請求項2に記載の界面活性剤を用いて可溶化した液又は微粒子として分散した液を添加して作成した薄膜を、該熱可塑性樹脂の熱変形温度を越える温度まで加熱し、熱間加圧処理することを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項8】 請求項2、3、4、又は5の薄膜の製造方法において、疎水性物質を可溶化した液又は微粒子として分散した液へ、紫外線照射、可視光線照射、赤外線照射、電子線照射、X線照射、α線照射、β線照射、γ線照射、又は、加熱により重合する疎水性のモノマー又はオリゴマーを請求項2に記載の界面活性剤を用いて可溶化、乳化、又は、分散した液を添加して作成した薄膜を、前配のエネルギー線照射処理又は加熱処理することを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項9】 請求項2、3、4、又は5の薄膜の製造方法によって、カソードとして作用する導電性基板又は電極の表面に作成した薄膜を、別の基板上へ転写することを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項10】 請求項2、3、4、5、6、7、8又は9の蒋膜の製造方法において、疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の該疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有する界面活性剤として、下記の一般式[I]、[II]、又は、[III]

 $\phi^{1}-N=N-\phi^{2}-(X)x-(A)a-(Z)z-(E)nR...$ (I)

[ここで、ゆ1 は炭素原子でアソ基に結合する1価の芳 香族炭化水素基又は複素環基(置換基を有しても良い) を表し、 φ 2 は炭素原子でアゾ基に結合する 2 価の芳香 族炭化水素基又は複素環基(置換基を有しても良い)を 表し、Xは酸素原子、置換基を有しても良いアルキル基 又はアリール基の結合した窒素原子、原子団-COO ー、又は、原子団-OCO-を表し、xは0又は1を表 し、Aはメチレン基、置換基を有しても良いアルキレン 基、アルケニレン基、α、α'ーキシリレン基、又は、 原子団-CH₂ COCOCH₂ -を表し、aは0又は1 以上の整数を設し、乙は酸素原子、原子団-C〇〇一、 原子団-OCO-、又は、原子団-OCO-CH2O-を表し、zは0又は1を表し、Eは原子団-CH2CH2 2 O-、原子団-CH (CH₈) CH₂ O-、又は、原 子団-CH2CH(CHs)O-を表し、nは1以上、 好ましくは6以上の整数を表し、Rは水素原子、メチル 基、エチル基、又は、原子団-CH2 COOHを表

 $\phi^{1}-N=N-\phi^{3}-[(X)x-(A)a-(Z)z-(B)nR]m\cdots (II)$ [ここで、 ϕ ¹、X、x、A、a、Z、z、E、n、及 びRは前記一般式[I]の場合と同義であり、 o³ は炭*

[ここで、φ¹、A、a、Z、z、E及びRは前記一般 式〔I〕の場合と同義であり、n及びn'は、それぞれ 1以上、好ましくは6以上の整数を表し、Xはアルキレ ン基、オキシアルキレン基、又は、カルポニル基を表 し、xは0又は1を表し、o3は炭素原子でアゾ基に結 合する (m+1) 価の芳香族炭化水素基又は複素環基 10 する電気光学素子。 (置換基を有しても良い)を表し、mは1以上の整数を 表す。〕、で表されるアゾ化合物を用いることを特徴と する薄膜の製造方法。

【請求項11】 請求項1において疎水性物質が色 素、光導電材料、エレクトロルミネッセンス材料、感光 性色素、非線形光学材料、電気光学材料、フォトクロミ ック材料、エレクトロクロミック材料、ガスセンシング 材料、イオンセンシング材料、レジスト材料、電気絶縁 材料、又は、導電性材料から選ばれた疎水性の機能材料 であることを特徴とする薄膜。

請求項2、3、4、5、6、7、 【請求項12】 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて疎水性の 機能材料を薄膜化する工程を経て製造されることを特徴 とする機能材料の薄膜。

【請求項13】 請求項2、3、4、5、6、7、 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性の色素の薄膜を用いることを特徴とするカラー フィルター

【請求項14】 請求項2、3、4、5、6、7、 る疎水性の光導電材料の薄膜を用いることを特徴とする 電子写真感光体。

【請求項15】 請求項2、3、4、5、6、7、 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性の光導電材料の薄膜を用いることを特徴とする 光センサー。

【請求項16】 **請求項2、3、4、5、6、7、** 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性の光導電材料の薄膜を用いることを特徴とする 太陽質池。

【請求項17】 請求項2、3、4、5、6、7、 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性のエレクトロルミネッセンス材料の薄膜を用い ることを特徴とするエレクトロルミネッセンス索子。

【請求項18】 **請求項2、3、4、5、6、7、** 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性の光記録材料の薄膜を用いることを特徴とする 光記録媒体。

【甜求項19】 請求項2、3、4、5、6、7、 *素原子でアゾ基に結合する(m+1)価の芳香族炭化水 森基又は複素環基(置換基を有しても良い)を表し、m

は2以上の整数を表す。〕、 $\phi^{1}-N=N-\phi^{3}-[(X)x N{(A)a-(Z)z-(E)nR}{(A)a-(Z)z-(E)n'R}]m\cdots [III]$

> る疎水性の非線形光学材料の薄膜を用いることを特徴と する非線形光学素子。

> 【請求項20】 請求項2、3、4、5、6、7、 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性の非線形光学材料の薄膜を用いることを特徴と

【請求項21】 請求項2、3、4、5、6、7、 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性のフォトクロミック材料の薄膜を用いることを 特徴とするフォトクロミック薄膜。

【請求項22】 請求項2、3、4、5、6、7、 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性のエレクトロクロミック材料の薄膜を用いるこ とを特徴とするエレクトロクロミック素子。

【請求項23】 請求項2、3、4、5、6、7、 20 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性のガスセンシング材料の薄膜を用いることを特 徴とするガスセンサー。

【請求項24】 請求項2、3、4、5、6、7、 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され る疎水性のイオンセンシング材料の薄膜を用いることを 特徴とするイオンセンサー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は薄膜、その製造方法、及 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され 30 びその薄膜を用いる機能素子に関する。詳しくは芳香族 アゾ化合物残基を含有する界面活性剤を用いて、疎水性 物質を水中、又は、水と相溶性のある有機溶媒と水の混 合溶媒中へ可溶化した液又は微粒子として分散した液に ついて、特定の条件で電解を行い、カソードとして作用 する導電性基板又は電極上に該物質を付着させる方法で 製造される薄膜、その薄膜を製造する方法、及び前記の 方法で製造される疎水性の機能材料の薄膜を用いる機能 索子、即ち、カラーフィルター、電子写真感光体、光セ ンサー、太陽電池、エレクトロルミネッセンス素子、光 記録媒体、非線形光学素子、電気光学素子、フォトクロ ミック薄膜、エレクトロクロミック素子、ガスセンサ 一、及び、イオンセンサーなどに関する。

[0002]

【従来の技術とその課題】従来、カラーフィルター、電 子写真感光体、光センサー、太陽電池、エレクトロルミ ネッセンス素子、光配録媒体、非線形光学素子、電気光 学案子、フォトクロミック薄膜、エレクトロクロミック 秦子、ガスセンサー、及び、イオンセンサーなどの機能 索子に用いられる機能材料、即ち色素、電荷発生材、電 8、9、又は、10の薄膜の製造方法を用いて製造され 50 荷輸送材、エレクトロルミネッセンス材料、感光性色

素、非線形光学材料、電気光学材料、フォトクロミック 材料、エレクトロクロミック材料、ガスセンシング材 料、及びイオンセンシング材料などが疎水性である場 合、疎水性物質の薄膜の製造方法として、例えば以下の 様な方法が利用されている。

【0003】溶液又は分散液を用いる湿式法として、塗 布法、プレードコート法、ロールコート法、スピンコー ト法、ディッピング法、スプレー法などの強工法、平 版、凸版、凹版、孔版、スクリーン、転写などの印刷 法、電着法、電解重合法などの電気化学的手法など。

【0004】液体状モノマーの重合ないし重縮合反応を 利用する方法として、キャスティング法、リアクション ・インジェクションモールド法など。

【0005】気体分子又は気体状モノマーを用いる方法 として、昇華転写法、蒸着法、真空蒸着法、イオンピー ム法、スパッタリング法、プラズマ重合法、光重合法な

【0006】加熱による溶融或は軟化を利用する方法と して、ホットプレス法、射出成形法、延伸法、溶融性粉 体を用いる静電塗工法など。

【0007】フェロセン残基含有界面活性剤の電解酸化 を利用する方法、即ち、フェロセン残基を有する界面活 性剤を用いて、疎水性物質を水中に可溶化した液、又 は、微粒子として分散した分散液を電解し、アノード表 面において該フェロセン残基を酸化することにより界面 活性剤としての機能を喪失させ、アノード表面近傍にお いて、前記の微粒子の分散状態を破壊し、その結果、該 微粒子をカソード表面へ付着させる方法[T. Saji, K. Hosh ino, Y. Ishii, M. Goto, Journal of the American Chemical Society、113巻、450頁(1991年)]。

【0008】これらの従来の薄膜製造方法は種々の利点 を持つ反面、前記の疎水性機能材料の薄膜の製造に適用 する場合、例えば以下の様な制限や課題がある。

【0009】前記の湿式法を利用する場合、疎水性物質 を溶解するにも、疎水性物質の微粒子を分散するにも、 水ではなく、有機溶剤が使用されることが多い。有機溶 剤の使用にともなう課題の一つとして、薄膜の製造設備 の他に、火災防止及び人体・自然環境への安全・保全の 為に大がかりな付帯設備即ち多額な設備投資を必要と し、さらに、薄膜製造工程で発生する可燃性の有機溶剤 40 蒸気を安全かつ完全に除去するには、多大なエネルギー 即ち多額な運転経費を必要とするという問題がある。

【0010】有機溶剤の使用にともなう課題の一つとし て、前配の温式法において、疎水性物質微粒子の分散溶 媒として有機溶剤を使用する場合、分散液作成から薄膜 の作成までの分散工程、分散液の貯蔵及び使用途上、成 は薄膜製造工程において骸微粒子の結晶成長、結晶転 移、及び/或は、凝集状態の変化を完全に防止し、骸微 粒子の状態を制御することは容易でないという問題があ る。疎水性物質微粒子の結晶成長、結晶転移、及び、凝 50 でない。

集状態を制御して薄膜を製造することは、疎水性の機能 材料の薄膜を用いる前記の機能索子の特性を向上させる 上で、極めて重要な課題である。

6

【0011】前配の湿式法において、有機溶剤中での疎 水性物質微粒子の結晶成長及び結晶転移抑制、及び、磁 集状態制御の解決手段として、従来、該微粒子の分散液 中に、パインダー樹脂(ベヒクル又はワニスともいう) を共存させる方法が広く用いられている。即ち、従来の 湿式法による薄膜の製造方法においては、疎水性物質を 10 パインダー樹脂の有機溶剤溶液中へ溶解又は微粒子とし て分散させた強工液、強料、又は、インキが広く用いら れている。パインダー樹脂を用いる場合の課題の一つ は、得られる薄膜に、疎水性の機能材料とともにパイン ダー樹脂が共存することとなり、該薄膜の単位体積中の 機能材料の量、即ち濃度が減少するという問題がある。 該薄膜中のパインダー樹脂の使用量を低減し、機能材料 の濃度を向上させることは、カラーフィルター、電子写 真感光体、光センサー、太陽電池、エレクトロルミネッ センス素子、光記録媒体、非線形光学素子、電気光学素 20 子、フォトクロミック薄膜、エレクトロクロミック素 子、ガスセンサー、及びイオンセンサーなどの特性を向 上させる上で重要な課題である。

【0012】前記の湿式法においてパインダー樹脂を用 いる場合の課題の一つとして、該樹脂の選択の問題があ る。前記の湿式法薄膜製造方法において用いられるパイ ンダー樹脂は、疎水性物質微粒子の分散性及び分散安定 性、該微粒子の結晶成長抑制、分散液の流動特性といっ た蒋膜製造に関わる諸特性、及び蒋膜の機械的強度、安 定性、光学特性、電気的特性といった薄膜の賭特性を同 時に満足することが要求され、その選択は容易でなく、 多くの場合、全ての特性を完全に満足するパインダー樹 脂を選択出来るとは限らないという問題がある。

【0013】液体状モノマーを利用する方法の課題とし て、液体状モノマーは、それ自身が重合反応を起こすと いう高い反応性を有する為、有機溶剤を使用する場合と 同等以上に高度な防災・安全・環境保全の為の付帯設備 を必要とするという問題がある。

【0014】気体分子又は分子クラスターを用いる方法 の課題として、昇華転写法、蒸着法、真空蒸着法、イオ ンピーム法、スパッタリング法などの方法は、気化しう る疎水性物質のみを単独で薄膜化しうる利点がある反 面、気化により分解しやすい物質や気化しない物質には 適用出来ないという重大な制限がある。又プラズマ重合 法や光重合法も、適用出来る例は限られている。

【0015】真空装置の使用にともなう課題として、真 空蒸着法、イオンピーム法、スパッタリング法などの方 法で大面積かつ均一な薄膜を製造するには、高価な大型 の真空装置を必要とする。又、大面積の薄膜基板を真空 装置へ出し入れする操作を能率良く実施することは容易

【0016】加熱による溶融或は軟化を利用する方法の 課題として、第一に熱的安定性の問題があり、熱的に不 安定な物質には適用出来ないという重大な制限がある。 第二に薄膜の膜厚の問題があり、ホットプレス法、射出 成形法、延伸法、溶融性粉体を用いる静電盤工法などの 方法で1μm未満の膜厚の薄膜を製造することは極めて 困難である。

【0017】フェロセン残基含有界面活性剤の電解酸化を利用する方法の課題として、第一に、得られる薄膜中へのフェロセン残基を有する界面活性剤及び/或はその 10酸化生成物の残留を皆無にすることは困難であり、これらが機能材料の薄膜の特性に悪影響を及ぼす場合がありうる。第二に、導電性基板又は電極の表面材質の問題があり、フェロセン残基含有界面活性剤の電解酸化を利用する方法では、アノードとして作用する導電性基板又は電極の表面の材質として、フェロセン残基含有界面活性剤分子よりも酸化還元電位が貴な材質を用いなければならないという制約がある。

【0018】そこで、本発明は、以上の通りの従来技術の欠点を解消して、疎水性の物質及び機能材料の薄膜を 20提供すること、その薄膜の製造方法を提供すること、及び、その薄膜を用いた機能素子を提供することを目的とする。

【0019】即ち、本発明の目的の一つは、有機溶剤の使用にともなう課題を解決する為、水単独、又は水と相溶性のある有機溶剤と水の混合溶剤を用いた温式法で製造される疎水性の物質及び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供することである。

【0020】本発明の目的の一つはバインダー樹脂の使 30 円にともなう課題を解決する為、又は、液状モノマーの使用にともなう課題を解決する為、バインダー樹脂又は液状モノマーの使用量をゼロ又は必要最小限にして製造される疎水性の物質及び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供することである。

【0021】本発明の目的の一つは、気化により分解しやすい疎水性の物質及び機能材料、気化しない疎水性の物質及び機能材料、又は、熱により分解しやすい疎水性の物質及び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供することである。

【0022】本発明の目的の一つは、高価な設備を使用せずに能率良く製造される、大面積かつ均一な疎水性の物質及び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供することである。

【0023】本発明の目的の一つは、数十nmから数μmの範囲で膜厚の制御された均一な疎水性の物質及び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供することである。

【0024】本発明の目的の一つは、フェロセン残基合 ある有機溶剤と水との混合溶媒中で、疎水性物質を粉有界面活性剤の使用にともなう課題を解消した電気化学 50 砕、序砕及び/或は超音波処理して可溶化又は分散した

的手法で製造される疎水性の物質及び機能材料の薄膜、 その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供する ことである。

8

【0025】本発明の目的の一つは、導電性基板又は電極の表面材質の制約なしに、電気化学的手法で製造される疎水性の物質及び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供することである。

[0026]

【課題を解決する為の手段】本発明者は上記の課題を解 決する為、鋭意検討の結果、疎水性部分と親水性部分か ら成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基 を含有する界面活性剤を用いて、疎水性物質を水中、又 は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中へ可 溶化した液又は微粒子として分散した液について、特定 の条件において電解を行うとカソード表面に該疎水性物 質の薄膜が形成されることを見出し、本発明に至った。 即ち、本発明は、疎水性部分と親水性部分から成る界面 活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有する ことを特徴とする界面活性剤を用いて、疎水性物質を、 水中、又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶 媒中へ、可溶化した液又は微粒子として分散した液につ いて、必要に応じて支持電解質を添加し、カソードとし て作用する導電性基板又は電極を構成する成分の溶出の 起こらない電位において電解を行い、カソード表面にお いて、前記の界面活性剤を電解還元することにより、カ ソード表面近傍において、前記の疎水性物質の可溶化状 態又は分散状態を破壊し、その結果、該疎水性物質をカ ソードとして作用する導電性基板又は電極の表面へ付着 させる方法で製造されることを特徴とする薄膜を提供す

【0027】本発明は、又、疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤を用いて、疎水性物質を、水中、又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中へ、可溶化した液又は微粒子として分散した液について、必要に応じて支持電解質を添加し、カソードとして作用する導電性基板又は電極を構成する成分の溶出の起こらない電位において電解を行い、カソード表面において、前配の界面活性剤を電解還元することにより、カソード表面近傍において、前配の疎水性物質の可溶化状態又は分散状態を破壊し、その結果、該疎水性物質をカソードとして作用する導電性基板又は電極の表面へ付着させることを特徴とする轉膜の製造方法を提供する。

【0028】本発明は、又、前配の薄膜の製造方法において、疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤の存在下、水中、又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中で、疎水性物質を粉ぬ、密路及び/成は経音波加速して可容化及は分散した

40

液を使用すること、疎水性物質微粒子のスラリー又はベ ーストを、乾燥工程を経ることなく、水中、又は、水と 相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中へ分散した分 散液を使用すること、又は、疎水性物質を水と相溶性の ある有機溶媒中へ溶解した溶液を、水単独、又は、水と 相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒と混合して、該 疎水性物質を可溶化した液又は微粒子として析出させて 作成した分散液を使用することを特徴とする薄膜の製造 方法を提供する。

【0029】本発明は、又、前配の薄膜の製造方法にお 10 いて、疎水性物質を可溶化した液又は微粒子として分散 した液へ、疎水性の熱可塑性樹脂を可溶化した液又は微 粒子として分散させた液を添加して作成した薄膜を、該 熱可塑性樹脂の溶融温度を越える温度まで加熱処理する こと、又は、該熱可塑性樹脂の熱変形温度を越える温度 まで加熱し、熱間加圧処理することを特徴とする薄膜の 製造方法、及び、疎水性物質微粒子の分散液へ、紫外線 照射、可視光線照射、赤外線照射、電子線照射、X線照 射、α線照射、γ線照射又は加熱により重合する疎水性 のモノマー又はオリゴマーを前記の界面活性剤を用いて 20 可溶化、乳化、又は、分散した液を添加して作成した薄 膜を、前記のエネルギー線照射処理又は加熱処理するこ とを特徴とする薄膜の製造方法を提供する。

【0030】本発明は、又、前記の薄膜の製造方法によ って、カソードとして作用する導電性基板又は電極の表 面に作成した薄膜を、別の基板上へ転写することを特徴 とする薄膜の製造方法を提供する。

【0031】本発明は、又、前配の蔣膜の製造方法で用 いられる疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の*

 $\phi^1 - N = N - \phi^3 - [(X)x N((A)a - (Z)z - (E)nR){(A)a - (Z)z - (E)n'R}]m \cdots [III]$

[ここで、φ¹、A、a、Z、z、E及びRは前記一般 式〔1〕の場合と同義であり、n及びn'は、それぞれ 1以上、好ましくは6以上の整数を表し、Xはアルキレ ン基、オキシアルキレン基、又は、カルボニル基を表 し、xは0又は1を表し、φ³は炭素原子でアゾ基に結 合する (m+1) 価の芳香族炭化水素基又は複素環基 (置換基を有しても良い)を表し、mは1以上の整数を 表す。〕、で表されるアゾ化合物を用いることを特徴と する薄膜の製造方法を提供する。

【0032】本発明は、又、前配の薄膜の製造方法で製 40 造される疎水性物質の薄膜において、該疎水性物質が色 素、電荷発生材、電荷輸送材、エレクトロルミネッセン ス材料、感光性色素、非線形光学材料、電気光学材料、 フォトクロミック材料、エレクトロクロミック材料、ガ スセンシング材料、イオンセンシング材料、又は、レジ スト材料から選ばれた疎水性の機能材料であることを特 徴とする薄膜、及び、その薄膜を用いることを特徴とす る機能粜子としてカラーフィルター、電子写真感光体、 光センサー、太陽電池、エレクトロルミネッセンス素 子、光記録媒体、非線形光学索子、電気光学索子、フォ 50 料、即ち、色索の具体例としては、カーポンプラックな

* 疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特 徴とする界面活性剤として、下配の一般式 (I)、 (I I)、又は、(III)

10

 $\phi^{1}-N=N-\phi^{2}-(X)x-(A)a-(Z)z-(E)nR\cdots (I)$

[ここで、 61 は炭素原子でアゾ基に結合する1価の芳 香族炭化水素基又は複素環基(置換基を有しても良い) を表し、φ²は炭素原子でアゾ基に結合する2価の芳香 族炭化水素基又は複素環基(置換基を有しても良い)を 表し、Xは酸素原子、置換基を有しても良いアルキル基 又はアリール基の結合した窒素原子、原子団-COO -、又は、原子団-OCO-を表し、xは0又は1を表 し、Aはメチレン基、置換基を有しても良いアルキレン 基、アルケニレン基、α,α'-キシリレン基、又は、 原子団-CH2 COCOCH2-を表し、aは0又は1 以上の整数を表し、2は酸素原子、原子団-COO-、 原子団-OCO-、又は、原子団-OCO-CH2O-を表し、zは0又は1を表し、Eは原子団-CH2CH 2 O-、原子団-CH (CH₃) CH₂ O-、又は、原 子団-CH₂ CH (CH₃) O-を表し、nは1以上、 好ましくは6以上の整数を表し、Rは水素原子、メチル 基、エチル基、又は、原子団-CH2 COOHを表 す。]、

 $\phi^{1}-N=N-\phi^{3}-[(X)x-(A)a-(Z)z-(E)n R]m\cdots [I I]$ [ここで、 ϕ^1 、X、x、A、a、Z、z、E、n、及 びRは前記一般式〔I〕の場合と同義であり、φ³は炭 素原子でアゾ基に結合する(m+1)価の芳香族炭化水 素基又は複素環基(置換基を有しても良い)を表し、m は2以上の整数を表す。]、

トクロミック薄膜、エレクトロクロミック素子、ガスセ ンサー、及びイオンセンサーをも提供する。

【作用】疎水性の機能材料を、疎水性部分が芳香族アゾ 化合物残基を含有する界面活性剤を用いて水中に分散 し、界面活性剤を電解遺元して分散状態を壊し、カソー ド表面に機能材料の微粒子を付着させることにより、例 えば、優れたカラーフィルター、電子写真感光体、光セ ンサー、太陽電池、エレクトロルミネッセンス素子、光 配録媒体、非線形光学索子、電気光学索子、フォトクロ ミック薄膜、エレクトロクロミック素子、ガスセンサ 一、及び、イオンセンサーなどを提供することができ

[0034]

【好ましい実施態様】次に、好ましい実施態様を挙げて 本発明をさらに詳細に説明する。

(色素及びカラーフィルター) 本発明で使用することの 出来る疎水性の機能材料の内、紫外線、可視光線、及 び、赤外線の特定の波長を選択的に透過又は反射する材

どの無機質料、C. I. ディスパースイエロー7、C. 1. ソルベントレッド23及びディスパースジアゾプラ ックDなどの油溶性アゾ染料、パーマネントレッド4R 及びジニトロアニリンオレンジなどのβーナフトール系 不溶性アゾ顔料、パーマネントレッドGY及びパーマネ ントカーミンBSなどのナフトールAS系不溶性アゾ顔 料、ジスアゾエロー及びジスアゾオレンジなどのアセト アセトアニリド系不溶性アゾ顔料、無金属フタロシアニ ン、銅フタロシアニン、モノクロロ銅フタロシアニン、 ポリクロロ銅フタロシアニン、ポリプロモ鈅フタロシア 10 と、個々の画案に対応する液晶シャッターとの間隔が広 ニン、コパルトフタロシアニン、ニッケルフタロシアニ ン、鉄フタロシアニン、錫フタロシアニンなどのフタロ シアニン系顔料、アントラピリミジンエロー、ジアント ラキノニルレッドA3B及びインダンスロンブルーなど のアントラキノン系質料、チオインジゴボルドーなどの チオインジゴ系顔料、ペリノンオレンジなどのペリノン 系質料、ペリレンスカーレット及びペリレンマルーンな どのペリレン系顔料、キナクリドンレッド及びキナクリ ドンパイオレットなどのキナクリドン系顔料、イソイン ドリノンエローなどのイソインドリン系顔料、ジオキサ 20 ジンパイオレットなどのジオキサジン系顔料、キノフタ ロンエローなどのキノフタロン系顔料、及び、ジケトピ ロロピロール系顔料などの有機色素を挙げることが出来 る。又、本発明では、1、2-ビス(ペンゾオキサゾリ ル) エチレン誘導体、クマリン誘導体、及び、4-メト キシーNーメチルナフタル酸イミドなどの蛍光増白染 料、及び、3-エチル-5-[4-(3-エチル-2-ペンゾチアゾリリデン)-2-ヘキセニリデン] ローダ ニンなどのローダニン誘導体、4-トリフルオロメチル - 7 - ジメチルアミノクマリンなどのクマリン誘導体、 及び、4-(ジシアノメチレン)-2-メチル-6-(p-ジメチルアミノスチリル)-4H-ピランなどの レーザー色素を使用することも出来る。

【0035】上記の様な疎水性の色素の内、油溶性アゾ 染料などの油溶性染料は、文字通り有機溶媒には易溶性 であり、単独では水に難溶性であるが、界面活性剤の存 在により、水中へ可溶化しうる。この場合、酸染料は界 面活性剤のミセルに溶解するものと考えられている。し たがって、可溶化する前と、本発明の方法で薄膜にした 後では、該染料の粒子径及び/或は結晶型は変化しう る。一方、上記の様な色素の内、有機顔料は、水及び有 機溶剤の両方に難溶性であり、界面活性剤の存在によ り、水中へ可溶化することは出来ないが、微粒子として 分散することは出来る。ここで、有機質料の多くは結晶 多形を示し、結晶型及び結晶径によって色調が異なる場 合が数多く知られており、又、有機溶剤中で有機質料の 結晶型が変化してしまう現象(結晶転移)及び結晶径が 大きくなってしまう現象(結晶成長)も数多く知られて いる。しかるに、界面活性剤を用いて水中、又は、水と

12

して分散された状態においては、有機顔料の結晶転移及 び/或は結晶成長は極めて起こりにくいことが知られて いる。即ち、本発明は、有機顔料の結晶転移及び/或は 結晶成長を起こさずに、設計通りの色調で製造される色 素の薄膜、その製造方法、及び、その色素の薄膜を用い るカラーフィルターを提供するものである。

【0036】近年、液晶カラーディスプレイ用カラーフ ィルターの要望が高まっているが、2次元マトリクス状 に多数配置された三原色のカラーフィルター(画素) いと、ディスプレイを見る目の位置によって、「色ず れ」が起こりやすいという問題がある。この問題を解決 する為には、個々の画案に対応する液晶シャッターを駆 動する透明電極の直上にカラーフィルターを設ければ良 い。ところが、従来の色素薄膜の製造方法として広く用 いられてきた強工法及び電着法では、色素をバインダー 樹脂とともに薄膜にする為、カラーフィルター中の色素 **濃度が、色素単独の場合よりも低下し、カラーフィルタ** ーとして要求される吸光度を達成する為には、色素単独 の場合よりも膜厚を厚くする必要が生じ、その結果、電 極の直上にカラーフィルターを設けると、液晶駆動に必 要な電圧を高く設定する必要が生じ、新たに、液晶駆動 電気回路の時間応答特性が悪化するという問題が発生す る。本発明は、薄膜中のパインダー樹脂の量をゼロない し必要最小限に低減して吸光度を最大限に高めた色素の **薄膜、その製造方法、及び、その薄膜を用いるカラーフ** ィルターを提供するものである。本発明のカラーフィル ターは、液晶ディスプレイの他に、カラービデオ画像樹 影用の撮像管や電荷結合素子 (CCD) などにも使用す ることが出来る。

【0037】 (電子写真感光体) 本発明で使用すること の出来る疎水性の機能材料の内、光導電材料は紫外線、 可視光線、及び/或は、赤外線の照射によって電荷キャ リアーを発生する電荷発生材と、電荷発生材から発生し た電荷キャリアーを輸送する電荷輸送材に分類すること が出来、電荷発生材の具体例としては、特開昭47-3 7543号報、特公昭58-38465号報、特公昭6 0-45664号報、特公昭61-30265号報など に記載されている芳香族ピスアゾ化合物、特公平1-1 34368号報などに記載されている芳香族トリスアソ 化合物、χ型無金属フタロシアニン、α型オキシチタニ ウムフタロシアニン、α型オキシパナジウムフタロシア ニン、マグネシウムフタロシアニン、ペリレンテトラカ ルポン酸ジイミド誘導体、インダンスロンブル一及びジ オキサジンパイオレットなどの芳香族縮合多環系化合 物、ジチオケトピロロピロール誘導体などを挙げること が出来、又、電荷輸送材の具体例としては、1、1-二 置換ヒドラジンと芳香族アルデヒド類から得られるヒド ラゾン誘導体、トリフェニルアミン誘導体、ピラゾリン 相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中へ、微粒子と 50 誘導体、ジフェニルオキサジアゾール誘導体、2-アル

キルカルパゾール誘導体、テトラフェニルプタジエン誘 導体などを挙げることが出来る。

【0038】導電性基板上に電荷発生材の薄膜及び電荷 輸送材の薄膜を積層した構成の、いわゆる積層型電子写 真感光体において、本発明の薄膜及びその製造方法は、 電荷発生材の薄膜及びその製造方法として特に好適に用 いることが出来る。即ち、第1に、積層型電子写真感光 体において、電荷発生材の薄膜は、通常、導電性基板上 に設けられる為、本発明の薄膜の製造方法を、極めて合 理的に適用することが出来る。第2に、電荷発生材の薄 膜の膜厚は、熱励起による電荷キャリアー発生の悪影響 を軽減させる為、出来る限り薄く、かつ、均一であるこ とが望まれるが、本発明は、この要望を満足する薄膜、 その製造方法、及び、その薄膜を用いる電子写真感光体 を提供する。第3に、該薄膜中の電荷発生材濃度は高い ほど好ましいが、本発明は薄膜中のパインダー樹脂の量 をゼロないし必要最小限に低減して電荷発生材濃度を最 大限に高めた薄膜、その製造方法、及び、その薄膜を用 いる電子写真感光体を提供する。第4に、本発明の薄膜 の製造方法を用いると、可燃性有機溶剤を用いずに電子 写真感光体の製造が可能になり、製造設備コストの低減 及びランニングコストの軽減を計ることが出来る。第5 に、本発明の薄膜の製造方法では、電子写真感光体の導 電性基板として広く用いられているアルミニウムを、問 題なく使用することが出来る。尚、導電性基板をカソー ドとして作用させて定電流電解を行うことで、電極を構 成する材質(アルミニウムなど)の溶出の起こらない電 位で電解を行うことが出来る。

【0039】(光センサー)光センサーは、例えば、透明電極と、それに対向する電極の間に前記の電荷発生材及び電荷輸送材の薄膜を積層して設けた構成の機能素子であり、紫外線、可視光線、及び/或は、赤外線の入射を電圧又は電流の変化(電気信号)として検知するものである。その動作原理は前記の電子写真感光体の場合と同様である為、光センサーの電荷発生材の薄膜は出来る限り薄く、かつ、均一であり、薄膜中の電荷発生材濃度が高いことが望まれる。本発明は、これらの要求を満足する薄膜、その製造方法、及びその薄膜を用いた光センサーを提供するものである。

【0040】 (太陽電池) 太陽電池の構成として、例え 40 ば、透明電極と、それに対向する電極の間にp型半導体として作用する光導電材料及びn型半導体として作用する光導電材料を積層して設けたものが知られている。p型半導体として作用する光導電材料としては、例えば、無金属フタロシアニンを用いることが出来、n型半導体として作用する光導電材料としては、例えばペリレンレトラカルボン酸ジイミド誘導体を用いることが出来る。太陽電池を地球上で使用する場合、利用可能なエネルギー密度は、さほどく高くない為、太陽電池を実用的なエネルギー源とする為には数平方メートル以上の大面積の 50

14

太陽電池を、出来る限り低い製造エネルギーコストで作成することが要求される。この様な大面積の案子を真空蒸着などの真空プロセスで製造することは製造エネルギーコストの面で好ましくない。一方、従来の湿式強工法で、この様な大面積の案子を製造する場合、パインダー樹脂の使用が必須であり、薄膜中の光導電材料の濃度が低下する問題、及び、強工溶剤として有機溶媒の使用が必須であり、安全及び環境保全の面で、製造エネルギーコストが不利になるという問題があった。本発明は、これらの課題を解決して、光導電材料の薄膜、その製造方法、及びその薄膜を用いた太陽電池を提供するものである。

【0041】〔エレクトロルミネッセンス素子〕エレクトロルミネッセンス素子は透明電極と電極の間にエレクトロルミネッセンス(電界発光)材料を積層した素子であり、硫化亜鉛(2nS)などの無機電界発光材料を用いる方式(衝突型電界発光)と有機化合物を組合せて用いる方式(注入型電界発光)とが知られている。いずれの方式であっても、電極上に発光材料の膜を作成する際に、本発明薄膜の製造方法を適用することが出来る。従来は真空蒸着法又は蟄工法で、作成されていたが、本発明は、真空プロセスや有機溶剤を用いる強工法を用いずに製造される大面積の電界発光材料の薄膜、その製造方法、及び、その薄膜を用いるエレクトロルミネッセンス素子を提供するものである。

【0042】 [光記録媒体] 近年、近赤外線レーザーを 光源とする光記録方式及びその記録媒体が種々実用化さ れている。例えば、書き込み可能であるが、書き換え出 来ない追記式光記録媒体に用いられる感光性色素の具体 例としては、5-アミノ-8-(p-エトキシアニリ ノ) -2, 3-ジシアノ-1, 4-ナフトキノンなどの ナフトキノン誘導体、鉛フタロシアニンなどのフタロシ アニン誘導体、銅ナフタロシアニンなどのナフタロシア ニン誘導体、ヨウ化3,3'-ジエチルオキサトリカル ポシアニンなどのシアニン色素、及び、ジチオラート系 金属錯体などが知られている。又、書き換え可能な光記 録媒体に用いられる感光性色素の例としてはスピロピラ ン系、フルギド系、チオインジゴ系、及び、1、2-ジ アリールエテン系などのフォトクロミック色素が知られ ている。これらの色素を含有する光記録用薄膜を製造す るには、従来、真空蒸着法又は塗工法が用いられてきた が、これらの従来の方法には、前述の様な装置上又は有 機溶剤関連の課題がある。本発明の薄膜の製造方法を適 用することで、真空装置や有機溶剤を用いずに、能率良 く、光記録媒体を製造可能となる。光記録媒体の構成が 金属の反射膜又は金属基板を含む場合、これらの金属を カソードとして作用させて、本発明の方法により光記録 用色条の薄膜を製造することが出来る。又、電極上に作 成した光記録用薄膜を別の基板上に転写しても良い。

【0043】〔非線形光学索子〕非線形光学索子は光の

高調波発生、非線形屈折、可飽和吸収、光カー効果や光 双安定性などの非線形光学現象をデバイスとして応用す るものである。これらの現象を発現する非線形光学材料 を薄膜型又は導波路型の非線形光学素子として利用する 場合、本発明の薄膜の製造方法を好適に適用することが 出来る。本発明は、電極上に薄膜を形成するものである から、2次の非線形光学効果発現の為電界を印加して配 向を行う操作を行う場合に、特に好適である。又、非線 形光学材料としてシアニン色素系の可飽和吸収色素の様 に真空昇華出来ない材料を用いる場合も、本発明の薄膜 10 の製造方法は適している。更に、パインダー樹脂を用い なくとも、薄膜を製造出来る点は、高い非線形光学効果 を発現させる上で有利である。尚、非線形光学材料の具 体例としては、例えばディスパース・レッド-1の様な アゾ色素の残基を側鎖として含有するポリ(メタクリル 酸エステル)、チタニルフタロシアニン及びその誘導 体、パナジルフタロシアニン及びその誘導体、ポリジア セチレン誘導体、及び、クロロアルミニウムフタロシア ニンなどの可飽和吸収色素を挙げることが出来る。

【0044】〔電気光学素子〕電極間に薄膜をサンドイ ッチし、電界を印加して薄膜の線形又は非線形光学特性 を変化させる電気光学素子を製造する上でも、本発明の 薄膜の製造方法は好適に用いることが出来る。この場合 の薄膜材料としては、上記の様な非線形光学材料の他、 種々の液晶を用いることが出来る。又、本発明の方法に より、液晶と高分子化合物を複合させた薄膜を製造し、 電気光学素子として利用することも出来る。

【0045】 (フォトクロミック素子) 電板上にフォト クロミック材料の薄膜を形成した素子は、例えば上記の 様な光記録媒体として利用出来る。

【0046】 (エレクトロクロミック素子) 透明電極上 にエルビウムジフタロシアニン [Er (Pc) 2]、ル テチウムジフタロシアニン[Lu(Pc)]、テトラ ニトロフルオレノン、テオラシアノキノジメタン+テオ ラチアフルパレンなどのエレクトロクロミック材料を薄 膜として設け、電解質溶液を介して対向電極から電圧を 印加すると、電界の向き及び印加電圧に応じて、色が変 化する。エレクトロクロミック材料を透明電極上に薄膜 として付着させる工程に、本発明の薄膜の製造方法を好 適に使用することが出来る。特に、本発明の方法の特徴 40 として、パインダー樹脂を一切用いなくとも薄膜を作成 出来る点、及び、エレクトロクロミック材料の微粒子が 多孔性の薄膜を形成する点は、エレクトロクロミック素 子の特性向上に役立つ。又、真空蒸着しにくいものであ っても、使用が可能になる。

【0047】 〔ガスセンサー〕 ガスセンサーの一種に、 気体の吸着による半導体の電気特性変化を検出する方式 がある。このセンサーによって、酸素分子、一酸化炭 素、一酸化窒素、二酸化窒素、アンモニア、硫化水素、

16

とが知られている。ガスセンシング材料としては、例え ば、酸化錫、酸化亜鉛などの無機半導体、及び、アント ラセンの様な芳香族縮合多環化合物、β-カロチンの様 なポリエン化合物、フタロシアニン誘導体などの有機化 合物を用いることが出来る。ガスセンサーで特に重要な 点は、検出対象のガスの吸着及び脱着速度を高めること であり、その為には、電極上に設けるガスセンシング材 料の薄膜は、膜厚が均一で、かつ、出来る限り薄い多孔 質の膜であることが望まれる。本発明の薄膜の製造方法 は電極上に、この様な薄膜を作成する方法として、極め て優れている。

【0048】 〔イオンセンサー〕 イオンセンサーは、イ オン選択電極とも呼ばれ、溶液中の特定のイオンを電気 化学的に検出するものである。一例として、電極表面 を、クラウンエーテル部分を含有する有機化合物の薄膜 で覆ったものを挙げることが出来る。クラウンエーテル の環の大きさと、リチウムカチオン、ナトリウムカチオ ン、カリウムカチオンなどのアルカリ金属陽イオンの大 きさの関係によって、錯体形成に相違が生じ、これが電 気化学的に検出される。本発明の薄膜の製造方法は電極 上に、この様な薄膜を作成する方法として、極めて優れ ている。

【0049】 〔レジスト膜〕半導体や電極の表面微細加 工、カラー撮像素子や液晶カラーディスプレーのカラー フィルターのパターン加工などの表面加工に、フォトレ ジスト材料、電子線レジスト材料、X線レジスト材料な どの薄膜が広く用いられている。レジスト材料の具体例 として、1、2-ナフトキノンアジド誘導体とフェノー ル樹脂からなるポジ型フォトレジスト、環化ゴムと芳香 30 族ピスアジドからなるネガ型フォトレジスト、ポリ(メ タクリル酸メチル)、ポリ(メタクリル酸ヘキサフルオ ロプチル)、ポリ(α-クロロアクリル酸トリフルオロ エチル)などのポジ型電子線及びX線レジスト、ポリ (メタクリル酸グリシジル) などのネガ型電子線レジス トなどを挙げることが出来る。これらのレジスト材料の 薄膜を導電性基板又は電極の表面に作成する為の方法と して、本発明の薄膜の製造方法を好適に適用することが 出来る。例えば、ITO電極のパターニングの段階か ら、本発明のレジスト膜を採用すると、液晶カラーディ スプレー用カラーフィルター作成の全工程から、有機溶 剤を用いる強工プロセスをなくすことも可能になる。 又、本発明では、レジスト膜製造と同等の手法により、 導電性基板や電極表面の特定の部分について、特定のバ ターンで電気絶縁材料の薄膜を製造すること、導電性か つ溶融性の薄膜(導電性接着膜)を製造すること、又 は、導電性かつ柔軟性の薄膜(導電性エラストマー膜) を製造することも可能である。

【0050】 (界面活性剤の役割及び具体例) 本発明で 用いられる界面活性剤は、疎水性部分と親水性部分から 炭化水索ガス、香り成分、悪臭成分などを検出出来るこ 50 成る界面活性剤の該疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基

を含有する界面活性剤であって、疎水性物質を水中、又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中に可溶化又は分散させる能力を持つものであり、かつ、カソードとして作用する導電性基板又は電極を構成する成分の溶出の起こらない電位において電解を行った時、電解還元されうるものであれば任意のものを使用することが出来る。この様な界面活性剤の具体的な化学構造式を掲げると、例えば、前配の一般式〔1〕、〔II〕、又は、〔III〕で表されるアゾ化合物を好適に使用することが出来る。

【0051】前記の一般式 [I]、[II]、又は、 [II I]で表されるアゾ化合物は1種類を単独で、又は、2 種類以上を混合して、本発明で使用することが出来る。

【0052】前記の一般式 [I]、 (II]、 又は、 [II I] で表されるアゾ化合物は全て、分子中にポリ (オキシエチレン) 部分 [- (CH₂ CH₂ O) n-] 又はポリ (オキシプロピレン) 部分 [- {CH (CH₃) CH₂ O} n-又は- {CH₂ CH (CH₃) O} n-] を有するが、ポリ (オキシエチレン) 部分又はポリ (オキ*

18

*シプロピレン)部分の重合度、即ち、前配の一般式 [I]、 (II]、又は、 (III) においてnで表される 値は、特定の1種類の値である必要はなく、異なる重合 度、即ち、異なるnの値のものの混合物として、本発明で使用することが出来る。そこで、以下に掲げる具体例では、nの値を特定しないで示す。又、以下に掲げる具体例は、分子中にポリ (オキシエチレン)部分 [- (CH₂ CH₂ O) n-]を含むものを例示するが、これらのポリ (オキシエチレン)部分をポリ (オキシプロピレン) [- {CH(CH₃) O} n-] 又はポリ (オキシエチレン)及びポリ (オキシプロピレン)の共重合体に置き換えたものも、本発明で使用することが出来る。

【0053】前記の一般式 [1] で表されるアゾ化合物の具体例として、例えば、以下の化学構造式 (1) ないし (78) の化合物を挙げることが出来る。

[0054]

【化1】

$$CH_3 (CH_2)_8 - N = N - O (CH_2CH_2O)_n CH_3$$
 (1)

[0055] ※ ※ (化2)

$$CH_8 (CH_2)_8$$
 $N = N$ $O (CH_2CH_2O)_nH$ (2)

[0056]

$$\begin{array}{c} \star & \star \text{ (4t 3 1)} \\ \text{CH}_{3} & \text{(CH}_{2}\text{)}_{4} & \text{--} \text{N} = \text{N} - \text{--} \text{--} \text{CH}_{2}\text{O} & \text{(CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{O)}_{0}\text{H} \end{array}$$
 (3)

[0057]

$$CH_3 (CH_2)_{\overline{3}} \longrightarrow N = N \longrightarrow CH_2CH_2N \xrightarrow{(CH_2CH_2O)_nH} CH_2CH_3$$

$$(4)$$

[0058]

[0059]

$$*40*$$
 [化 6]
CH₃ (CH₂) $_{7}$ — N = N — O (CH₂CH₂O)_nH (6)

[0060]

[0061]

(化8]

(11)

特開平7-62594

CH₃ (CH₂)₅
$$N = N - OCH_2COO (CH_3CH_2O)_nCH_3$$
 (8)

$$(0\ 0\ 6\ 2)$$
 * * [{£9}]
 $CH_8\ (CH_2)_8$ $N = N$ $O\ (CH_2)_4O\ (CH_2CH_2O)_nCH_8$ (9)

[0 0 6 3]
$$\times 10 \times \{\text{L 1 0}\}\$$
 Cl CH₂ (CH₂)₅COO (CH₂CH₂O)₆H (10)

CH₂ (CH₂)₈
$$N = N$$
 O (CH₂)₈O (CH₂CH₂O)_nCH₃ (13)

[0067] *30* (化14)
$$N = N - O (CH_2)_4O (CH_2CH_2O)_nH$$
 (14)

H₃C

(12)

特開平7-62594

$$H_3CO$$

$$-N = N - N - N - CH_2CH_3$$

$$-N_3CO + CH_2CH_2COO (CH_2CH_2O)_0H$$

$$-N_3CO + CH_2CH_2COO (CH_2CH_2O)_0H$$

$$-N_3CO + CH_2CH_2COO (CH_2CH_2O)_0H$$

[0072]
$$\times \times \{\text{(£19)}\}$$
 $\times \times \text{(£19)}$ O (CH₂CH₂O)_nCH₃ (19)

[0 0 7 3]

★ ★ [(½ 2 0])

$$F_3C \longrightarrow N = N \longrightarrow O (CH_2CH_2O)_nH$$
(20)

OCH₃

[0079]
$$\Rightarrow \Rightarrow \{\text{(£26)}\}$$
 $N = N - O (CH_2)_5O (CH_2CH_2O)_nH$ (26)

[0080] [化27]

$$CH_{3} (CH_{2})_{5}-N$$
 $N = N$
 $O (CH_{2}CH_{2}O)_{n}CH_{3}$
(27)

[0083]
$$\star \star \{\text{(L30)}\}$$

$$CH_3 \longrightarrow N = N \longrightarrow O (CH_2CH_2O)_nH$$
 (30)

25

$$OH = N - OCH_2CHCH_2O (CH_2CH_2O)_nH$$
 (35)

[0089]

* *
$$\{4 \pm 36\}$$

N = N - O $(CH_2)_{5}O (CH_2CH_2O)_{0}H$ (36)

[0090]

$$N = N - OCH_2COO (CH_2CH_2O)_nCH_3$$
 (37)

[0091]

[0092]

$$\uparrow \qquad \uparrow \qquad (\text{1£ 3 9})$$

$$N = N \longrightarrow O \quad (\text{CH}_2)_6 O \quad (\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_0 H$$
(39)

[0093]

[0094]

$$* * {\{\text{K4 1}\}}$$

$$\text{CH}_3 (\text{CH}_2)_5 \text{O} - \text{O} (\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_a \text{H}$$

$$\text{(41)}$$

[0095]

$$N = N - O (CH_2CH_2O)_nCH_3$$
 (42)

[0096]

50 【化43】

[0097] * * [化44] CH₃ (CH₂)
$$_{6}$$
 — N = N — OCOCH₂O (CH₂CH₂O) $_{n}$ CH₂COOH (44)

[0 0 9 8]
$$\times \times (\text{L4 5})$$

$$N = N - O (CH_2)_6COO (CH_2CH_2O)_nCH_3$$
 (45)

[0 1 0 0]
$$\Leftrightarrow \Leftrightarrow (4 \pm 4 7)$$

$$N = N - O (CH_2)_4O (CH_2CH_2O)_aH$$
 (47)

[0104] [化51]

特開平7-62594

$$CH_3 = N - O (CH_2CH_2O)_nH$$

$$(51)$$

* * [
$$(L52)$$
]

CH₃ (CH₂)₅ $N = N$

O (CH₂)₈O (CH₂CH₂O)₅CH₃ (52)

(0106) ※ ※ (化53)

$$N = N - O (CH_2)_0O (CH_2CH_2O)_0H$$
 (53)

[0107] * * (化54]

$$CH_3$$
 N $N = N - O (CH_2)_5COO (CH_2CH_2O)_nH (54)$

[0 1 0 8]

$$CH_3$$
 N
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_3
 CH_3

[0 1 0 9]

CH₃ (CH₂)₅

N

N

N

O (CH₂CH₂O)_nH

(56)

[0111] ※ ※[化58]

$$N = N - O (CH_2)_{14}O (CH_2CH_2O)_nH$$
 (58)

$$\begin{array}{c|c} \text{CH}_{3}\text{CH}_{2}\text{OCCH}_{2} & & \star & \star & \text{(1.59)} \\ \hline & & & & & \text{(1.59)} \\ \hline & & & & & \text{(1.59)} \\ \hline & & & & & \text{(2.59)} \\ \hline & & & & & & \text{(2.59)} \\ \hline \end{array}$$

[0113] [任60]

(17)

特開平7-62594

$$\begin{array}{c}
31 \\
\text{CH}_3 \\
\text{N} = \text{N} \\
\text{N} = \text{N} \\
\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n \\
\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CN}
\end{array}$$
(60)

[0114]

$$N = N - OCOCH_2O (CH_2CH_2O)_nCH_2COOH (61)$$

[0115]

$$CH_{2}$$

$$C$$

[0116]

$$N = N - O (CH_2)_7O (CH_2CH_2O)_nCH_2CH_3$$
 (63)

[0117]

$$OCH_3$$

$$N = N - O (CH_2CH_2O)_nCH_3$$
(64)

[0118]

$$N = N - OCH_2O (CH_2CH_2O)_nH$$

$$CH_3CH_2O$$

[0119]

$$S$$
 $N = N$
 $OCHCHO (CH2CH2O)nH (66)$

[0120]

$$CI \longrightarrow N = N - OCH_2CHCH_2O (CH_2CH_2O)_0CH_3$$
 (67)

[0121]

$$N = N - O (CH2) O (CH2CH2O) CH2COOH (68)$$

[0122]

(18)

特開平7-62594

【0123】 * * 【化70】

$$Ph \longrightarrow N = N \longrightarrow OCH_2CH_2CH_2O (CH_2CH_2O)_nH$$
 (70)

[0124] ※10※[化71]

$$N = N - O (CH2)5COO (CH2CH2O)nH (71)$$

[0125] ★ ★ (化72)

[0126] ★20☆[化73]

$$N = N - O (CH_2CH_2O)_nCH_3$$

$$CH_3CH_2S - O (CH_2CH_2O)_nCH_3$$

$$(73)$$

[0127] ◆ ◆ [化74]

$$CH_3 (CH_2)_3O$$
 $N = N$ $CH_2COO (CH_2CH_2O)_nH$ (74)

(0128) *30* (化75)

$$CH_{3}CH_{2}$$

$$CH_{2}CH_{2}$$

$$CH_{2}COO (CH_{2}CH_{2}O)_{n}H$$

$$CH_{3}CH_{2}$$

$$(75)$$

[0129] ※ ※[化76]

CH₃ (CH₂)₆
$$N = N - O (CH2)_4O (CH2CH2O)_nCH3 (76)$$

[0130] ★ ★ (化77)

$$H_3CO$$
 $N = N$
 $N =$

[0 1 3 1] CH_3 (CH₂) (CH₂CH₂O), CH₂ COOH N = N N

36

【0132】前配の一般式 [II] で表される界面活性 *る。 剤の具体例としては、例えば、以下の化学構造式 (7 【0133】 9)ないし (89) のアゾ化合物を挙げることが出来 * 【化79】

$$CH_{8} (CH_{2})_{6}$$
 $N = N$ $O (CH_{2}CH_{2}O)_{n}CH_{8}$ (79)

[0134] ※ ※ [化80]

$$CH_3CH_2CH_2$$

$$N = N = O (CH_2CH_2O)_0H$$

$$CH_3CH_2CH_2O)_0H$$

$$O (CH_2CH_2O)_0H$$
(80)

$$N = N - O (CH_2)_4O (CH_2CH_2O)_nH (82)$$
 $CH_8 (CH_2)_4O (CH_2CH_2O)_nH$

$$SH_{2}$$
 SH_{2}
 S

[0141]

O (CH₂)₇O (CH₂CH₂O)_nCH₃

$$CH_3 (CH_2)_7 - N = N - O (CH_2)_7 O (CH_2CH_2O)_n CH_3$$
 (87)

[0142]

※ ※【化88】

$$O (CH_2CH_2O)_nH$$

$$CH_3 - N = N - O (CH_2CH_2O)_nH$$

$$O (CH_2CH_2O)_nH$$

$$O (CH_2CH_2O)_nH$$

(0 1 4 3) ** * (化8 9]
O (CH₂CH₂O)_nCH₃

CH₂ (CH₂)₂ N = N

$$CH_{3} (CH_{2})_{5} \longrightarrow N = N \longrightarrow N$$

$$O (CH_{2}CH_{2}O)_{n}CH_{3}$$
(89)

$$CH_{8} (CH_{2})_{6} - N = N - (CH_{2}CH_{2}O)_{n}H$$
 (90)

[0146] ◆ ◆ [化91]

$$CH_{3} (CH_{2})_{6} - N = N - CON (CH_{2}CH_{2}O)_{n}H$$
 (91)

[0147] * * [化92]

$$CH_{3}$$
 ($CH_{2}CH_{2}O$)_nH (92)
 CH_{3} ($CH_{2}CH_{2}COO$ ($CH_{2}CH_{2}O$)_nH

[0148] [化93]

(21)

特開平7-62594

$$CH_{a} (CH_{2})_{4} - N = N - N - X$$
(93)

42
$$(CH_{2}CH_{2}O)_{n}H$$

$$(CH_{2}CH_{2}O)_{n}H$$

$$(CH_{2}CH_{2}O)_{n}H$$

$$(CH_{2}CH_{2}O)_{n}H$$

【0156】これらのアゾ化合物は公知の方法で合成することが出来る。例えば、前記の化学構造式(1)のアゾ化合物はp-n-ヘキシルアニリンをジアゾ化してフェノールとカップリングさせて合成した4-n-ヘキシル-4'-ヒドロキシアゾベンゼンと、ポリエチレングリコールモノメチルエーテルの末端ヒドロキシ基を三臭化リンで臭素化したものとを2-ブタノン中、炭酸カリウムの存在下、加熱する方法で合成することが出来る。

【0157】〔分散溶媒〕本発明において、疎水性物質 20 の微粒子を分散する溶媒としては、水単独、又は、水と 相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒を使用すること が出来る。本発明の目的の一つは有機溶剤の使用にとも なう火災の危険をなくすことにあるが、水と相溶性のあ る有機溶剤を、容量又は重量で等量以上の水と混合して 使用することで、火災の危険は大幅に低減出来る。後で 詳しく述べる様に、本発明で用いる溶媒は、支持電解質 を添加する場合は、それを溶解するものでなければなら ない。水と相溶性のある有機溶剤を水と混合して使用す る場合は、この条件に注意する必要がある。好ましくな 30 い具体的として、例えばエタノールは水と混合した際、 無機塩の溶解性を低減させることが知られている。有機 溶媒単独で使用した場合でも支持電解質を溶解可能な有 機溶媒を使用するのが好ましい。具体的にはアセトニト リル、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロ リドン、ジメチルスルホキシド、炭酸プロピレンなどを 好適に使用することが出来る。

【0158】 (支持電解質) 本発明では、アゾ化合物残基を含有する界面活性剤を水系溶媒中で電解還元する為、必要に応じて、支持電解質を添加し、溶解させて、電気伝導度を調整する。支持電解質を添加する時期としては、疎水性物質を可溶化又は分散した液を作成する際に、予め、添加しても良いし、疎水性物質を可溶化又は分散した液を作成した後で添加しても良い。この支持電解質の種類については、水単独又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒に溶解し、その電気伝導度を調整しうるものであれば、特に制限はなく、一般に用いられているものを使用することが出来る。具体的には、硫酸リチウム、酢酸リチウム、硝酸リチウム、臭化リチウム、温度容費リチウム、硝酸リチウム、臭化リチウム、温度容費リチウム、

ウム、酢酸ナトリウム、塩化ナトリウムなどのナトリウム塩、硫酸カリウム、酢酸カリウム、臭化カリウムなどのカリウム塩、塩酸及び硫酸などの無機酸、酢酸及びクエン酸などの有機酸などを好適に用いることが出来る。

【0159】 (微粒子の粒子径) 本発明では、疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤を用いて、疎水性物質を、水中又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中、支持電解質の存在下、微粒子として分散した分散液を用いる。分散液中の該微粒子のサイズは公知の方法で測定することが出来るが、微粒子の外形を球に近似した場合の直径(以下、これを「粒子径」と呼ぶ。)が1μm以下の微粒子を、本発明では好適に用いることが出来る。更に好ましくは、粒子径0.2μm以下の微粒子の分散液を好適に用いることが出来る。

【0160】〔分散方法〕疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする界面活性剤の存在下、水中又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中で、疎水性物質を粉砕、摩砕及び/或は超音波処理することで、好適な粒子径の微粒子分散液を製造し、本発明で使用することが出来る。粉砕、摩砕又は超音波処理の為の装置としては、ペイントコンディショナー、ボールミル、サンドミル、超音波ホモジナイザーなどの公知の分散機を使用することが出来る。

【0161】疎水性部分と親水性部分から成る界面活性 剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有すること 40 を特徴とする界面活性剤の存在下、疎水性物質微粒子の スラリー又はペーストを、乾燥工程を経ることなく、水 中又は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒中 へ分散させて作成した分散液を、本発明で好適に使用す ることが出来る。

解質の種類については、水単独又は、水と相溶性のある 有機溶剤と水との混合溶媒に溶解し、その電気伝導度を 調整しうるものであれば、特に制限はなく、一般に用い られているものを使用することが出来る。具体的には、 硫酸リチウム、酢酸リチウム、硝酸リチウム、臭化リチ ウム、過塩索酸リチウムなどのリチウム塩、硫酸ナトリ 50 して、酸疎水性部分が芳香族アゾ化合物残基を含有すること を特徴とする界面活性剤の存在下、疎水性物質を水と相溶性のある有機溶媒中へ溶解した溶液を、水単独、又 は、水と相溶性のある有機溶剤と水との混合溶媒と混合 出させて作成した分散液を、本発明では好適に使用する ことが出来る。

【0163】〔電極及び電解装置〕本発明では、カソー ドとして作用する導電性基板及び電極の材質としては、 導電性の材質であれば、任意のものを使用することが出 来る。又、アノードとして作用する電極の材質としては 金、白金などの貴金属、黒鉛、グラッシーカーポンなど を使用することが出来る。電解装置については、特殊な ものは必要なく、使用する導電性基板の大きさ及び形に 適合したものを使用すれば良い。例えば、図1に示す様 なサイクリックポルタンメトリー測定などと兼用出来る もの、図3に示す様な平板状の導電性基板に適した形態 のもの、図4に示す様な円筒状の導電性基板に適した形 態のものを使用することが出来る。又、電解液容器(電 解槽)の材質については、電解液中に溶け出したり、支 持電解質などと反応したり、腐食したりしないものであ れば任意のものが使用可能であり、例えば、ガラス、ホ ーロー、セラミック、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂な どを使用することが出来る。

【0164】 〔電解〕 本発明では、疎水性部分と親水性 20 部分から成る界面活性剤の疎水性部分が芳香族アゾ化合 物残基を含有することを特徴とする界面活性剤を用い て、疎水性物質を、水中、又は、水と相溶性のある有機 溶剤と水との混合溶媒中へ、可溶化した液又は微粒子と して分散した液について、必要に応じて支持電解質を添 加し、カソードとして作用する導電性基板又は電極を構 成する成分の溶出の起こらない電位において電解を行 い、カソード表面において、前記の界面活性剤を電解還 元する。この電解還元の条件は、定電位電解又は定電流 電解のいずれでも良い。前記の界面活性剤の電解還元の 様子は、サイクリックポルタンメトリーの手法で解析す ることが出来る。後で実施例及び比較例を示して詳細に 説明するが、サイクリックポルタモグラムで観察される 還元波(拡散波)のピーク電位よりも負にカソードの電 位を設定すれば、界面活性剤中のアゾ基部分を電解還元 することが出来る。界面活性剤中のアソ基部分が低解環 元されることは、電解液の紫外・可視吸収スペクトルに おいて、芳香族アゾ基に帰属される吸収が減少すること から確認することが出来る。電解還元による生成物の単 離を試みたが、非常に不安定で構造を確認するに至って 40 いない。界面活性剤中のアゾ基部分が電解還元されるこ とで該活性剤の疎水性・親水性のバランスが崩れ、疎水 性物質の可溶化状態又は分散状態が破壊されることは疑 いない。

【0165】 [パインダー樹脂] 本発明の薄膜の製造方 法の特徴の一つは、パインダー樹脂を用いずに疎水性物 質の薄膜を電極上に製造しうる点であるが、必要に応じ て、適切な量のパインダー樹脂を可溶化又は微粒子とし て分散させて、疎水性の機能材料と同時に成膜しても良 44

ンダー樹脂の使用量は、薄膜としての諸物性のみを考慮 して決定することが出来る。即ち、強工法の場合、強工 液としての性能を達成する為、パインダー樹脂の量及び 種類が制約を受け、得られる膜の物性が犠牲になること があるが、本発明では、この様な制約を受けずに、バイ ンダー樹脂の種類及び量を選択することが出来る。

【0166】本発明の薄膜の製造方法において、疎水性 物質を可溶化した液又は微粒子として分散した液へ、疎 水性の熱可塑性樹脂を可溶化した液又は微粒子として分 散させた液を添加して作成した薄膜を、該熱可塑性樹脂 の溶融温度を越える温度まで加熱処理して薄膜を製造す ることが出来る。パインダー樹脂であって、水系媒体中 へ、微粒子として分散させやすい疎水性の熱可塑性樹脂 としては、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアルコール誘導 体、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリアミド樹脂な どを挙げることが出来、又、天然ゴム、再生ゴム、スチ レンープタジエンゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム などのエラストマー樹脂を使用することも出来る。尚、 疎水性部分と親水性部分から成る界面活性剤の疎水性部 分が芳香族アゾ化合物残基を含有することを特徴とする 界面活性剤を用いて熱可塑性樹脂を可溶化した液又は微 粒子として分散させた液として、該界面活性剤を用い て、該樹脂のモノマーをエマルジョン重合して作成した 液を使用することも出来る。

【0167】本発明の轉膜の製造方法において、疎水性 物質を可溶化した液又は微粒子として分散した液へ、疎 水性の熱可塑性樹脂を可溶化した液又は微粒子として分 散させた液を添加して作成した薄膜を、該熱可塑性樹脂 の熱変形温度を越える温度まで加熱し、熱間加圧処理し て薄膜を製造することも出来る。この熱間加圧処理の際 に、薄膜へ保護膜、強化膜、電極などを重ね合わせるこ とも出来る。

【0168】本発明の脊膜の製造方法において、疎水性 物質微粒子の分散液へ、紫外線照射、可視光線照射、赤 外線照射、電子線照射、X線照射、α線照射、β線照 射、ア線照射、又は、加熱により重合する疎水性のモノ マー又はオリゴマーを前述の界面活性剤を用いて可溶化 又は分散した液を混合して作成した薄膜を、前配のエネ ルギー線照射処理又は加熱処理して薄膜を製造しても良 い。本発明で使用することの出来る前記の様なモノマー の具体例としては、酢酸ビニル、アクリル酸メチル、メ タクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸 プロピル、メタクリル酸プチル、メタクリル酸2-ヒド ロキシエチル、メタクリル酸2-ヒドロキシプロピル、 メタクリル酸ペンジルなどの単官能性モノマー、及び、 メタクリル酸グリシジル、ケイ皮酸ピニル、エチレング リコールジアクリラート、トリメチロールプロパントリ メタクリラート、ジアリルフタレート、トリアリルイソ シアヌレート、トリアリルシアヌレート、トリアリルシ い。本発明の薄膜の製造方法の特徴の一つとして、パイ 50 トラート、ペンタエリスリットトリアクリラート、ペン

タエリスリットテトラアクリラート、ジベンタエリスリ ットヘキサアクリラートなどの多官能性モノマーを挙げ ることが出来、オリゴマーの具体例としては、不飽和ポ リエステル系やエポキシアクリラート樹脂系のものを挙 げることが出来る。これらのモノマー又はオリゴマーに は、必要に応じて、重合開始剤を混合しても良い。これ らのモノマー又はオリゴマーを、前述の界面活性剤を用 いて水系溶媒中に可溶化又は分散したもの(エマルジョ ン)を使用することで、揮発性の有機化合物を単独で使 用する場合よりも、火災等の危険性を低減することが出 10 来る。

【0169】〔転写〕本発明の薄膜の製造方法におい て、カソードとして作用する導電性基板又は電極の表面 に作成した薄膜を、別の基板(以下、転写基板と呼 ぶ。) の上へ転写することも出来る。 薄膜の基板が導電 性である必要がない場合、及び、薄膜の基板が導電性で は好ましくない場合、適当な転写基板上へ転写すれば良 い。転写を円滑に行う為には、転写基板上に粘着性の接 着層を設けることが好ましい。接着層の具体例として は、ポリ(アクリル酸エステル)系エマルジョン、ポリ 20 (クロロプレン) 接着剤、及び、ポリ (プタジエン・ス チレン)系接着剤などを挙げることが出来る。

[0170]

【実施例】以下、本発明の薄膜、その製造方法、及びそ の薄膜を用いる機能素子について実施例を示して、本発 明を更に詳細に説明する。

【0171】実施例1 〔銅フタロシアニンの薄膜〕 粉末状態を走査型電子顕微鏡で観察したときの粒子の最 大径が0.2 µm以下であり、粉末X線回折のパターン が公知のβ型の結晶型に帰属される銅フタロシアニン を、前記の化学構造式(1)のアゾ化合物において、ポ リ(オキシエチレン)部分の重合度nが16のものを主 成分とする界面活性剤を用いて、水中に、支持電解質と しての塩酸の存在下、超音波照射して分散した。このと き、分散液中における各成分の濃度を、界面活性剤につ いて0. 5g/dm³ (0. 5mmol/dm³), β 型銅フタロシアニンについて5mmol/dm³、支持 電解質について 0. 1 mol/dm³になる様調節し た。

【0172】この分散液10mgをガラス板に塗布し、 減圧下乾燥してから、走査型電子顕微鏡(倍率1万倍) で観察したところ、銅フタロシアニンの粒子径は粉末状 態で観察した場合と同等であった。

【0173】この分散液を図1に示す電解装置に仕込 み、まず、サイクリックポルタンメトリーの測定を行っ た。動作電極としてグラッシーカーポン電極(表面積 0. 082cm²)、対極として白金網、参照電極とし て飽和甘コウ電極(以下、SCEと略配する。)を用 い、助作電極及び対極を分散液中に、参照電極を支持電 **解溶液中に配置し、動作電極の電位掛引及び電位設定に 50 為、前記の薄膜が形成されたITO/ガラス基板を中性**

46

ポテンショスタット(日厚計測、NPGFZ-2501 - A型)を用い、サイクリックポルタモグラムの記録は X-Yレコーダー(理研電子、F-3DP型)で行い、 動作電極の電位掃引速度300mV/sにて多重掃引し た結果を図2に示す。この結果から、カソードの電位を 還元波Pcのピーク電位 [-0.37V(対SCE)] よりも負、例えば-0.5V(対SCE)に設定すれ ば、電解還元を行うことが出来ることが判る。

【0174】次いで、改めて分散液を図1に示す電解装 置に仕込み、幅10mm、長辺20mm、厚さ1.1m mのガラス板の1面に形成されたインジウム・錫複合酸 化物薄膜(以下、ITOと略配する。)を分散液に長辺 方向に10mm浸けて、これをカソードとし、白金網を アノード、SCEを参照電極として用いて、ポテンショ スタットにてカソードへの印加電圧を-0.5V(対S CE) に調節し、温度25℃において、定電位電解し、 クーロメーター(電量計)で電気量を測定した。電解開 始後、約30分を要し、カソードの電極表面積1cm² 当たり30ミリクーロンの電気量を流し、カソード(I TO電極)上に緑味青色の薄膜(幅10mm、長さ10 mm)を製造した。電解終了後、ITO電極を引き上 げ、イオン交換水で洗浄し、60℃に制御した送風式乾 燥機中で乾燥した。

【0175】この膜の表面及び断面を走査型電子顕微鏡 (倍率1万倍)で観察したところ、最大粒子径0.2 μ m以下の粒子が密集して多孔性の膜を形成していること が判った。又、この膜の透過スペクトルパターン及びX 線回折パターンは、前配で使用したのと同質のITO電 極上に、β型銅フタロシアニン分散液を塗工法で成膜し たものと一致した。即ち、使用した顔料(8型銅フタロ シアニン)の粒子径及び結晶型を変えずに、その顔料の 薄膜を製造することが出来たことが確認された。

【0176】更に、膜厚の均一性を検査する為、前配の **薄膜が形成されたITO/ガラス基板を精密X-Y-2** ステージに取り付け、ヘリウム・ネオンレーザー(発振 波長632.8nm) のピームをピームスプリッターで 2方向に別け、一方のピームを焦点距離50mm、開口 数0.65のレンズで照射点での直径5μm以下に集光 して前配の薄膜へ垂直に照射し、照射位置を、照射光の 方向を2軸としたときのX軸方向及びY軸方向に各々移 動させながら、各照射点における透過光の強度 I をフォ トダイオードで検出し、他方のピームの強度 I。をもう 一つのフォトダイオードで検出し、強度比 I/I。を調 べた。 蒋膜の全幅10mm及び長辺10mmの範囲で測 定した強度比Ⅰ/Ⅰ。の位置による変動「△(Ⅰ/ I。)] は極めて小さく、薄膜の膜厚の均一性が極めて 高いことが確認された。

【0177】最後に、薄膜の形成された導電性基板(I T〇電極)の表面に変化が起きていないことを確認する

40

洗浄剤(東京ガラス機器株式会社「ファインクリーン7 0」の水溶液中に浸し、超音波処理して顔料の薄膜を除 去した後、ITO電極の表面を走査型電子顕微鏡で観察 した。その結果、本発明の薄膜の製造方法の処理の前後 で、「TO電極表面に変化は認められなかった。

* [0178] 比較例1

実施例1における化学構造式(1)の界面活性剤の代わ りに、下記の化学構造式(101)

48

[0179]

【化101】

$$CH_3 (CH_2)_5 \longrightarrow O (CH_2CH_2O)_nCH_3$$
 (101)

においてポリ (オキシエチレン) 部分の重合度 n が 1 6 ない界面活性剤を用いた他は実施例1と同様にして作成 したβ型銅フタロシアニンの分散液について、実施例1 と同様にしてカソード(ITO電極)への印加電圧を一 0. 5 V (対SCE) に調節して電解を試みたが、電解 による電流は流れず、カソードへの色素の付着も観察さ れなかった。そこで、カソードへの印加電圧を、徐々に -0. 5V(対SCE)よりも負に設定していったが、 水の電気分解が起こる電位に至るまでは、電解による電 流は流れず、カソードへの色素の付着も観察されなかっ た。実施例1及び比較例1の知見の比較から明らかな様 20 に、芳香族アゾ化合物残基を含む界面活性剤を用いたと き、電気分解による電流が流れ、カソード上に薄膜が形 成されることが判る。

【0180】実施例2〔銅フタロシアニンの薄膜〕 カソードとして、ITOの代わりに銅板を用い、電気量 をカソードの電極表面積1cm2 当たり145ミリクー ロンとした以外は実施例1と同様にして、銅板上に8型 銅フタロシアニンの薄膜を製造した。又、実施例1と同 様にして、薄膜形成の前後で、導電性基板の表面(銅 板)に変化が起きていないことを確認した。

【0181】実施例3〔銅フタロシアニンの薄膜〕 カソードとして、ITOの代わりにステンレススチール (SUS304)の板を用い、電気量をカソードの電極 表面積1 c m² 当たり151ミリクーロンとした以外は 実施例1と同様にして、ステンレススチール上にβ型銅 フタロシアニンの薄膜を製造した。又、実施例1と同様 にして、薄膜形成の前後で、導電性基板の表面(ステン レススチール)に変化が起きていないことを確認した。

【0182】 実施例4 (銅フタロシアニンの薄膜) カソードとして、ITOの代わりにアルミニウム板を用 40 12の薄膜] い、電流密度50 µA/cm2 で1時間、定電流電解を 行った以外は実施例1と同様にして、アルミニウム板上 に β 型銅フタロシアニンの薄膜を製造した。又、実施例 1と同様にして、薄膜形成の前後で、導電性基板の表面 (アルミニウム) に変化が起きていないことを確認し

【0183】 実施例5 (ペリレンマルーンの薄膜) 実施例1における銅フタロシアニンの代わりに質料とし てペリレンマルーン(最大粒子径0.10μm以下)を 使用し、濃度を、界面活性剤について0.75g/dm 50

³ (0.75mmol/dm³)、顔料について15m の化合物を主成分とする、芳香族アゾ残基部分を含有し 10 mol/dm³とし、1時間の電解でカソードの電極表 面積1 c m² 当たり30ミリクーロンの電気量を流した `以外は実施例1と同様にして、ITO電極上に赤色の薄 膜を製造した。

> 【0184】実施例6 【ペリレンマルーンの薄膜】 カソードとして、ITOの代わりに銅板を用い、電気量 をカソードの電極表面積1cm² 当たり29ミリクーロ ンとした以外は実施例5と同様にして、銅板上にペリレ ンマルーンの薄膜を製造した。

【0185】実施例7〔ペリレンマルーンの薄膜〕

カソードとして、ITOの代わりにアルミニウム板を用 い、50μA/cm²で1時間、定電流電解を行った以 外は実施例5と同様にして、アルミニウム板上にペリレ ンマルーンの薄膜を製造した。

【0186】 実施例8〔C. I. ピグメントイエロー1 2の難膜1

実施例1における銅フタロシアニンの代わりに顔料とし てC. I. ピグメントイエロー12 (最大粒子径0.2 μm以下)を使用し、濃度を顔料について10mmol /dm³とし、40分間の電解でカソードの電極表面積 30 1 c m² 当たり62ミリクーロンの電気量を流した以外 は実施例1と同様にして、ITO電極上に黄色の薄膜を 製造した。

【0187】 実施例9〔C. I. ピグメントイエロー1 2の薄膜)

カソードとして、ITOの代わりに銅板を用い、電気量 をカソードの電極表面積1cm~ 当たり103ミリクー ロンとした以外は実施例8と同様にして、銅板上にC. 1. ピグメントイエロー12の薄膜を製造した。

【0188】 実施例10 (C. I. ピグメントイエロー

カソードとして、ITOの代わりにアルミニウム板を用 い、電流密度50μA/cm²で1時間、定電流電解を 行った以外は実施例8と同様にして、アルミニウム板上 にC. I. ピグメントイエロー12の薄膜を製造した。

【0189】実施例11~70〔モノクロロ銅フタロシ アニンの薄膜〕

実施例1における銅フタロシアニンの代わりに顔料とし てモノクロロ銅フタロシアニン (最大粒子径0.2μm 以下)を使用し、実施例1における化学構造式(1) (主成分のn=16)の界面活性剤の代わりに表1に記

戦の化学構造式番号のアゾ化合物を界面括性剤として用い、超音波処理の代わりにポールミルで分散を行い、I TO電極の代わりに表1に記載の材質の基板をカソード として用い、電流密度50μA/cm²で1時間、定電 50 流電解を行った以外は実施例1と同様にして、電極上に 背色の薄膜を製造した。

[0190]

【表1】

UμΑ/cn	T_ C T MADDY Y	E電 【数1】	
実施例番号	界面活性剤の	ポリ (オキシエチレン)	導電性基板(電
	化学概选式番号	部分の重合度 n (主成分)	極)の材質
実施例11	(1)	2 0	アルミニウム
実施例12	(2)	2 2	真集
実施例13	(4)	15, 16, 17	ITO
実施例14	(5)	11, 12	ITO
実施例15	(6)	16	1 TO
実施例16	(9)	20	SUS316
実施例17	(10)	13	SUS316
実施例18	(12)	3 5	銅
実施例19	(13)	16	チタン
実施例20	(15)	4 5	ジュラルミン
実施例21	(16)	2 2	SUS304
実施例22	(17)	3 5	アルミニウム
実施例23	(19)	4 5	アルミニウム
実施例24	(20)	18, 19, 20	商金
実施例25	(22)	2 6	金
実施例26	(23)	3 5	金
实施例27	(25)	9	ロジウム
実施例28	(27)	11, 12	パラジウム
実施例29	(28)	2 2	OTI
実施例30	(29)	2 2	ITO
実施例31	(32)	18	ITO
実施例32	(34)	26	白金
実施例33	(35)	30	盘

(37)	4.5	
	4.0	錫
(38)	1 6	SUS304
(39)	1 3	ニッケル
(41)	30	ニッケル
(43)	30	鋼
(44)	6, 7, 8	銅
(46)	13	真鍮
(48)	2 2	ITO
(50)	20	パラジウム
(51)	2 2	銀
(52)	16	白金
(54)	18	ITO
(56)	2 2	アルミニウム
(57)	13	アルミニウム
(59)	35	アルミニウム
(61)	20	ITO
(62)	13	ITO
(64)	16	金
(65)	2 2	銀
(88)	6, 7, 8	ITO
(69)	19, 20, 21	ITO
(70)	13	ITO
(72)	16	翙
(74)	26	剣
(75)	2 2	アルミニウム
(77)	13	.\$±
(78)	20	ITO
	(3 9) (4 1) (4 3) (4 4) (4 6) (4 8) (5 0) (5 1) (5 2) (5 4) (5 6) (6 7) (6 9) (6 1) (6 2) (6 4) (6 5) (6 8) (7 0) (7 2) (7 4) (7 5) (7 7)	(39) 13 (41) 30 (43) 30 (44) 6, 7, 8 (46) 13 (48) 22 (50) 20 (51) 22 (52) 16 (54) 18 (56) 22 (57) 13 (59) 35 (61) 20 (62) 13 (64) 16 (65) 22 (68) 6, 7, 8 (69) 19, 20, 21 (70) 13 (72) 16 (74) 26 (75) 22 (77) 13

実施例61	(79)	17	SUS 3 0 4
実施例62	(81)	23	SUS 3 0 4
実施例6 9	(84)	9	SUS304
実施例64	(86)	2 2	ITO
実施例65	(87)	1 3	ITO
実施例66	(89)	11, 12	盘
实施例67	(91)	1 4	銀
実施例68	(94)	2 2	白金
英施例69	(96)	2 2	アルミニウム
実施例70	(99)	1 4	アルミニウム

【0191】 実施例71~110 (ジアントラキノニル レッドA3Bの薄膜)

てジアントラキノニルレッドA3B(最大粒子径0.1 0μm以下)を使用し、実施例1における化学構造式 実施例1における銅フタロシアニンの代わりに顔料とし 50 (1) (主成分のn=16) の界面活性剤の代わりに表

2 に記載の化学構造式番号のアゾ化合物を界面活性剤として用い、超音波処理の代わりにサンドミルで分散を行い、ITO電極の代わりに表 2 に記載の材質の基板を電極として用い、電流密度 5 0 μ A / c m² で 1 時間、定

電流電解を行った以外は実施例1と同様にして、電極上 に赤色の薄膜を製造した。

[0192]

【表2】

界面活性剤の	ポリ (オキシエチレン)	導電性基板(電
化学棉造式番号	部分の重合度 (主成分)	極)の材質
(3)	18	I TO
(7)	2 2	ITO
(8)	16	ITO
(11)	1 3	アルミニウム
(14)	1 3	アルミニウム
(18)	2 2	SUS316
(21)	2 0	SUS316
(24)	6, 7, 8	莫鍁
(26)	3 5	銅
(30)	2 2	SUS304
(31)	2 2	SUS304
(33)	18	アルミニウム
(36)	2 2	アルミニウム
(40)	2 2	d
(42)	1 7	⊕
(45)	16	チタン
(47)	2 2	SUS 3 1 6
(49)	3 5	ITO
(53)	2 2	OT 1
(55)	2 2	ロジウム
(58)	2 2	パラジウム
(60)	2 6	白金
(63)	3 0	白金
	界面活性剤の 化学構造式番号 (3) (7) (8) (11) (14) (18) (21) (24) (26) (30) (31) (33) (36) (40) (42) (45) (47) (49) (53) (55) (58) (60)	(は学院改式書号 部分の重合度 (主成分) (3) 18 (7) 22 (8) 16 (11) 13 (14) 13 (18) 22 (21) 20 (24) 6、7、8 (26) 35 (30) 22 (31) 22 (33) 18 (36) 22 (40) 22 (42) 17 (45) 16 (47) 22 (49) 35 (53) 22 (55) 22 (58) 22 (60) 26

56 実施例94 (66)18 SUS304 SUS304 実施例95 (67)16 ニッケル 実施例96 (71)13 実施例97 ニッケル (73)16 实施例98 (76)16 銀 実施例99 (80)13 銀 実施例100 パラジウム (82)18 実施例101 (83)16 ITO ITO 実施例102 (85)16 実施例103 (88)22 金 22 実施例104 (90)チタン ITO **実施例105** 13 (92)ITO 実施例106 (93)20 実施例107 (96)16 白金 22 実施例108 (97)アルミニウム 実施例109 (98)22 アルミニウム

【0193】 実施例111 [電子写真感光体]

特公昭60-45664号報に記載の合成方法に従い、 下記の化学構造式(102)のピスアゾ系電荷発生材を N、N-ジメチルホルムアミド中で合成し、同じ溶剤で 加熱洗浄した後、溶剤を水で置換し、濾過ケーキを水と **攪拌して水ペーストを得た。この水ペーストを乾燥する** ことなく、前記化学構造式(1)においてnが16のも

実施例110

(100)

*塩酸を加えてから超音波照射して分散液を得た。分散液 の各成分の濃度は、界面活性剤について0.5mmol /dm³、支持電解質について0. 1mol/dm³、 前配の電荷発生材について5mmol/dm3になる様 調節した。

アルミニウム

[0194] 【化102】

13

のを主成分とする界面活性剤を用い、支持電解質として*30

【0195】この分散液を図3に示す電解装置に仕込 み、アルミニウム箔積層ポリエチレンテレフタレートフ ィルム(アルミニウム膜厚5μm、ペースフィルム膜厚 75μm) を幅50mm、長辺120mmに切断した基 40 した。 板を長辺方向に100mm、分散液中に沈め、アルミニ ウム箱部分をカソード(表面積50cm²)とし、炭素 繊維で強化したグラファイト板をアノードとして用い て、温度25℃において、電流密度50μA/cm²で 1時間、定電流電解を行い、カソード上に暗い青色の薄

膜として電荷発生材の薄膜(電荷発生層)を製造した。 電解終了後、アルミニウム積層フィルムを引き上げ、蒸 留水で洗浄し、80℃に制御した送風式乾燥機中で乾燥

【0196】この電荷発生層の上に下記の化学構造式 (103)

[0197]

(化1031

のヒドラゾン系電荷輸送材及びポリカーポネイト樹脂 (帝人化成株式会社製パンライトL1250)を重量で 1対1の割合で、固形分20重量%として、ジクロロメ タン(不燃性溶剤)に溶解した液を、ドクタープレード 10 で塗工し、80℃で1時間乾燥して、膜厚20μmの電 荷輸送層を作成した。

【0198】以上の様にして、可燃性の有機溶剤を用いずに製造した電子写真感光体を静電複写紙試験装置(川口電気製作所製SP-428型)を用いて、ダイナッミクモードで-6kVのコロナ放電を20秒間行って帯電し、次に20秒間暗所に放置して暗減衰させた後の感光体表面電位を測定したところ-895Vであり、次いで面照度5ルクスの白色タングステンランプの光を照射し、感光体表面電位が1/10になるまでの時間を測定20して、露光量(感度)を測定したところ1.4ルクス・秒であった。

【0199】参考例1

実施例111の電荷発生材を80℃で36時間乾燥した もの1.7g、ポリ(ピニルプチラール) (ユニオンカ ーパイトプラスチック社製XYHL) 0.68g、及 び、テトラヒドロフラン(消防法の定める危険物第4類 第1石油類) 57. 1gをポールミルに入れ、48時間 分散した後、テトラヒドロフラン22.3g及び2-エ トキシエタノール(消防法の定める危険物第4類第1石 30 油類)37.2gを追加し、更に1時間分散し、得られ たミルベースを重量比2:3のテトラヒドロフラン:2 -エトキシエタノール混合溶剤で希釈し、固形分が1重 **量%になる様調節した。この分散液をドクタープレード** で、実施例111と同じアルミニウム箱積層フィルムへ 塗工し、80℃で5分間乾燥して膜厚約0.8μmの電 荷発生層を作成した。この電荷発生層の上に実施例11 1のヒドラゾン系電荷輸送材及びポリカーポネイト樹脂 (帝人化成株式会社製パンライトL1250) を重量で 1対1の割合で、固形分20重量%で、ジクロロメタン 40 に溶解した液を、ドクタープレードで塗工し、80℃で 1時間乾燥して、膜厚20μmの電荷輸送層を作成し

【0200】以上の様にして、通常の塗工法で作成した電子写真感光体を静電複写紙試験装置を用いて、実施例111と同一の条件て評価したところ、感光体表面電位は-910Vであり、感光体表面電位を1/10にする露光量は1.4ルクス・秒であった。即ち、実施例111の電子写真感光体は、通常の塗工法で作成したものと同等の電子写真特性を発揮することが確認出来た。

58

(103)

【0201】比較例2

実施例111の電荷発生材を80℃で36時間乾燥したものを用いた他は実施例111の場合と同一の組成及び条件で、超音波処理によって、電荷発生材の分散を試みたが、粒子怪数μm以上の粗大粒子が多数残留し、良好な分散状態を得ることが出来なかった。そこで、超音波処理の代わりにボールミル分散を試みたところ、50時間以上分散したとき、実施例111と同等の粒度分布になったが、分散液を放置したとき、再凝集が起こりやすいことが判った。尚、粒度分布の測定は、超遠心式自動粒度分布測定装置(堀場製作所製CAPA-700型)で行った。

【0202】以上の結果から明らかな様に、実施例11 1の様に水ペーストを、乾燥工程を経ることなく分散す る方法は優れていることが判る。

【0203】実施例112〔電子写真感光体〕

実施例111の場合と同様にして、前記の化学構造式 (102)のピスアゾ系電荷発生材の水ペーストを乾燥 することなく、前記の化学構造式(2)においてnが2 2のものを主成分とする界面活性剤を用い、支持電解質 として塩酸を加えてから超音波照射して分散液を得る 際、ポリ (ピニルプチラール) 樹脂 (ユニオンカーバイ トプラスチック社製XYHL)を前記の化学構造式 (2) においてnが22のものを主成分とする界面活性 剤を用い、水中に微分散ないし可溶化した液を、該樹脂 の重量が前記の電荷発生材の重量の5重量%になる様添 加した。この際に添加される前記の界面活性剤及び水の 量を考慮して、得られる分散液中の各成分の濃度が、界 面括性剤について1.0mmol/dm3、支持電解質 について0.1mol/dm³、前配の電荷発生材につ いて5mmol/dm³となる様各成分の仕込み量を調 節した。

【0204】この分散液を用いた他は実施例111の場合と同様にして、アルミニウム箔積層フィルム上に前記の電荷発生材及び樹脂の混合薄膜を製造し、蒸留水で洗浄し、60℃に制御した送風式乾燥機中で乾燥し、次いで、120℃で1時間加熱処理して電荷発生層を製造した。

【0205】この電荷発生層の上に、実施例111の場合と全く同様にして、膜厚20μmの電荷輸送層を作成した。

【0206】以上の様にして製造した電子写真感光体を 静電複写紙試験装置 (川口電気製作所製SP-428 50 型) を用いて、ダイナッミクモードで-6kVのコロナ 放電を20秒間行って帯電し、次に20秒間暗所に放置して暗減衰させた後の感光体表面電位を測定したところ-905Vであり、次いで面照度5ルクスの白色タングステンランプの光を照射し、感光体表面電位が1/10になるまでの時間を測定して、露光量(感度)を測定したところ1、4ルクス・秒であった。即ち、この実施例の電子写真感光体は、参考例1の通常の塗工法で作成したものと同等の電子写真特性を発揮することが確認出来

【0207】 実施例113 〔電子写真感光体〕 実施例112の電荷発生材の分散液と全く同一の組成の 分散液を図4に示す内径120mm、深さ350mmの 円筒型電解槽14に仕込み、外周部分の直径80mm、 長さ330mm、板厚1.6mmのアルミニウム製円筒 型導電性基板11を、表面に気泡が付かない様注意しな がら、円筒型導電性基板保持具15を用いて分散液に沈 め、これをカソードとし、内周部分の直径100mm、 長さ340mmの炭素繊維・グラファイト複合電極12 をアノードとして用いて、温度25℃において、電流密 度50μA/cm²で1時間、定電流電解を行い、カソ 20 た。 ード上に暗い背色の薄膜として電荷発生材の薄膜を製造 した。尚、アルミニウム製円筒11の下端はオーリング 10付きのエンドキャップ13で封じ、分散液が円筒内 部に侵入しない様にした。電解終了後、アルミニウム円 筒を引き上げ、蒸留水で洗浄し、60℃に制御した送風 式乾燥機中で乾燥し、次いで、120℃で1時間加熱処 理した。

【0208】この円筒の表面に実施例111のヒドラゾン系電荷輸送材及びポリカーポネイト樹脂(帝人化成株式会社製パンライトL1250)を重量で1対1の割合 30でジクロロメタンに溶解した液を、ディッピング法で塗工し、80℃で1時間乾燥して、膜厚20μmの電荷輸送層を作成した。この感光体を市販の複写機を改造した試験機に取りつけ、標準原稿の複写試験を1万回くり返したところ、終始、鮮明な画像が得られた。

【0209】実施例114【電子写真感光体】 前記の化学構造式(102)のピスアゾ系電荷発生材を N、N-ジメチルホルムアミド中で合成し、同溶剤で加 熱洗浄した後、濾過ケーキを同溶剤と提拌してペースト を得た。このペーストの試料10gを分取し、ドラフト 中、赤外線ランプで加熱して同溶剤を蒸発させ、ペースト中の固形分(電荷発生材)を測定した。この溶剤ペーストへ、前配の化学構造式(6)においてnが22のものを主成分とする界面活性剤を同溶剤に溶かした溶液を添加し、充分に提拌混合した。この混合液を、支持電解質として塩酸を加えた蒸留水中へ注ぎ込み、良く提拌して分散液を得た。分散液の各成分の濃度は、界面活性剤について0.64g/dm³(0.5mmol/dm³、前 60

ジメチルホルムアミドについて10重量%になる様調節 した。

【0210】この分散液を図3に示す電解装置に仕込み、実施例111と同様にして定電流電解し、洗浄、乾燥して、カソード(アルミニウム積層フィルム)上に電荷発生材の薄膜(電荷発生層)を製造した。

【0211】この電荷発生層の上に実施例111と同様 にして、膜厚20μmの電荷輸送層を作成した。

【0212】以上の様にして製造した電子写真感光体を 静電複写紙試験装置(川口電気製作所製SP-428 型)を用いて、ダイナッミクモードで-6kVのコロナ 放電を20秒間行って帯電し、次に20秒間暗所に放置 して暗減衰させた後の感光体表面電位を測定したところ -905Vであり、次いで面照度5ルクスの白色タング ステンランプの光を照射し、感光体表面電位が1/10 になるまでの時間を測定して、露光量(感度)を測定したところ1.4ルクス・秒であった。即ち、この実施例 の電子写真感光体は、参考例1の通常の蟄工法で作成し たものと同等の電子写真特性を発揮することが確認出来 20 た。

【0213】実施例115 [レジスト材料の薄膜] ポリ (メタクリル酸メチル) (平均分子量12000) を前記の化学構造式(2)においてnが22のものを主 成分とする界面活性剤を用いて、水中へ微分散(一部、 可溶化)した分散液へ、支持電解質として酢酸/酢酸ナ トリウム緩衝液 (рН3.19) を加えた。各成分の濃 度は、ポリ(メタクリル酸メチル)について2.0g/ dm3 界面活性剤について1. 26g/dm3 (1.0 mmol/dm³)、支持電解質の酢酸について0.1 mol/dm³になる様調節した。この液を図3に示す 電解装置へ仕込み、短辺170mm、長辺220mmの ガラス基板上に形成された表面抵抗20Ω/□のITO 膜を電解液中に完全に沈め、これをカソードとし、グラ ファイト板をアノード、SCEを参照電極として用い て、ポテンショスタットにてカソードへの印加電圧を-0. 5 V (対 S C E) に調節し、温度 2 5 ℃において、 定電位電解し、クーロメーター(電景計)で電気量を測 定した。電解開始後、約60分を要し、カソードの電極 表面積1cm² 当たり60ミリクーロンの電気量を流 し、カソード(ITO電極)上にポリ(メタクリル酸メ チル)の薄膜を製造した。電解終了後、IT〇電極を引 き上げ、蒸留水で洗浄し、60℃に制御した送風式乾燥 機中で乾燥し、次いで、ポリ(メタクリル酸メチル)の 融点(180℃)において10分間、加熱した。

【0214】この様にして製造したポリ(メタクリル酸メチル)の薄膜の表面を走査型電子顕微鏡(1万倍)で観察したところ、ピンホールのない、平滑な膜であることが確認された。

 m^3)、支持電解質について $0.1mo1/dm^3$ 、前 0215】この様にして製造したポリ(メタクリル酸記の電荷発生材について $5mmo1/dm^3$ 、N,N=50 メチル)の薄膜をポジ型電子線レジストとして用い、図

5 に示す様なストライブ・パターンを電子線で描画し、 非画線部分を洗い落とし、ITO膜を王水でエッチング し、最後に画線部分のポリ(メタクリル酸メチル) 薄膜 を除去して、電極幅80μm、電極間隔20μmのスト ライブ状の電極を作成することが出来た。

【0216】実施例116 (電気絶縁材料及び導電性材料の薄膜)

実施例115で作成した図5に示すパターンの電極の内、対向する2つの櫛型電極に挟まれたITO島型電極Bへの配線を形成する準備として、実施例115で使用 10 したレジスト材の分散液中に電極基板を矢印βの方向に、点線 a ··· a 'の所まで沈め、電極端子T (A 2) から通電した他は実施例115と同様にして、ITO櫛型電極Aの一部に、ポリ(メタクリル酸メチル)の薄膜を形成し、実施例115と同様に加熱溶融処理して、絶縁膜を作成した。

【0217】次いで、島型電極Bの一端へ、導電性薄膜 を作成する為、ポリ(メタクリル酸プチル)及び導電性 カーポン微粒子(粒子径0.1μm以下)を前記の化学 構造式(2)においてnが22のものを主成分とする界 20 面活性剤を用いて、水中へ可溶化及び分散し、支持電解 質として酢酸/酢酸ナトリウム緩衝液 (pH3.19) を加え、この液を図3に示す電解装置へ仕込んだ。分散 液中の成分の組成は、界面活性剤について1.26g/ dm³ (1.0mmol/dm³)、ポリ (メタクリル 酸ブチル)について2g/dm³、導電性カーポンにつ いて3g/dm³、支持電解質の酢酸について0.2m ol/dm³になる様調節した。電極基板上、図5に鎖 線で示す位置に導電性ゴム電極Dを圧着して取り付け、 上記の電解液中へ、電極基板を矢印8の方向に、点線b …b'の所まで沈め、電極端子T(D)から通電した他 は実施例115と同様にして電解して、島型電極Bの一 端へ、導電性カーボン及びポリ(メタクリル酸プチル) の混合物の薄膜を作成した。この際、櫛型電極A及びC も、導電性ゴム電極Dに接触するが、電極Cは電解液に 届かず、電極Aの電解液につかる部分は、ポリ(メタク リル酸メチル) の薄膜で絶縁される為、導電性カーボン などの付着は、島型電極Bの一端Xにのみ起こる。電極 基板を電解液から引き上げ、蒸留水で良く洗浄し、導像 性ゴム電極Dを取はずし、60℃の送風乾燥機中で充分 40 乾燥した後、図5に鎖線で示す位置に金属電極T(B) として、飼箱を乗せ、2枚のシリコンゴムシートに挟ん でから、120℃に温度制御した加熱式油圧プレス機を 用いて1cm² 当たり2kg重の圧力を加え、島型電板 Bの一端Xと金属電極T (B) が導電性薄膜になる様、 又、金属電極T (B) と櫛型電極Aが重なる部分Yは絶 緑膜になる様熱間加圧処理した。

【0218】実施例117 [カラーフィルター] 前配の化学構造式 (2) においてnが22のものを主成 分とする界面活性剤を用い、支持電解質として塩酸を用 50 62

【0219】図3に示す電解装置を3基準備し、各々に 三原色の顔料分散液を充填した。まず、実施例116の 電極基板上、櫛型電極Aの上にジアントラキノニルレッ ドA3Bの薄膜を作成する為、電極基板を矢印αの方向 に、点線 a … a 'の所まで赤色分散液中に沈め、質極端 子T(A1)へ通電し、櫛型電極Aをカソード、グラフ ァイト板をアノード、SCEを参照電板として、-0. 5 V対SCEで定電位電解した。通電時間及び電気量に ついては、前配の方法で求めた最適値を参考にして微調 節した。赤色フィルターの作成が完了したところで、電 極基板を分散液から取り出し、蒸溜水で充分洗浄した。 次いで、櫛型電極Cへ臭素化銅フタロシアニングリーン を付着させる為、矢印αの方向に、点線a…a'の所ま で緑色分散液中に沈め、電極端子T(C)へ通電した他 は、赤色フィルターの場合と同様に電解した。緑色フィ ルターの作成が完了したところで、電極基板を分散液か ら取り出し、蒸溜水で充分洗浄した。最後に、電極Bへ モノクロロ銅フタロシアニンを付着させる為、矢印αの 方向に、点線 a … a 'の所まで青色分散液中に沈め、電 極端子T(B)へ通電した他は、赤色フィルターの場合 と同様に電解した。青色フィルターの作成が完了したと ころで、電極基板を分散液から取り出し、蒸溜水で充分 洗浄し、80℃の送風乾燥機中で乾燥した。以上の様に して、三原色のストライプ状カラーフィルターを製造し た。

【0220】実施例118 (光センサー)

粉末状態を走査型電子顕微鏡で観察したときの粒子の最大径が 0.1μ m以下であり、粉末X線回折のパターンが公知の α 型の結晶型に帰属されるオキシチタニウムフタロシアニンを用いた他は、実施例1と全く同様にして、幅10mm、長辺20mmのITO電極上に、10mm角のサイズで、 α 型オキシチタニウムフタロシアニンから成る電荷発生材の薄膜(電荷発生層)を電解還元により作成した。

【0221】この電荷発生層の上に、下記の化学構造式 (104)

*【化104】

[0222]

のヒドラゾン系電荷輸送材 0.8g、下記の化学構造式 10% [0 2 2 3] (105) ※ 【化 105】

のテトラフェニルブタジエン系電荷輸送材 0.2g、及びポリカーポネイト樹脂(三菱化成株式会社製ノバフレックス 7025A) 1.0gをジクロロメタン 10gに 溶解した溶液をディッピング法で強工し、80で乾燥して、膜厚 0.7μ mの電荷輸送層を作成した。

【0224】一方、実施例116で使用したのと同一組成の導電性カーボン/ボリ(メタクリル酸プチル)の水分散液を図1の電解装置へ仕込み、実施例111で使用したのと同じアルミニウム箔積層フィルムを幅9mm、長辺20mmに切断したものをカソードとし、白金網を 30アノードとして、電流密度 50μ A/cm² で1時間、定電流電解を行い、アルミニウム箔上に、9mm角の導電性かつ溶融性の薄膜を作成した。

【0225】この導電性薄膜を、図6及び図7に示す様に、先の電荷輸送層に重ね、シリコンゴムシートに挟んで、ポリ(メタクリル酸プチル)の熱変形温度を越える温度(120℃)に温度制御した加熱式油圧プレス機に取りつけ、1cm²当たり1kg里の圧力を加え、熱間加圧処理した。

充分な光感度と、実用可能な応答速度を発揮することが 判った。

64

(104)

【0227】 実施例119 (太陽電池)

粉末状態を走査型電子顕微鏡で観察したときの粒子の最大径が 0.2μ m以下であり、粉末X線回折のパターンが公知の χ 型の結晶型に帰属される無金属フタロシアニン、及び、無金属フタロシアニンの重量の10%に相当するポリ(メタクリル酸イソプチル)をエマルジョン化したものを用いた他は、実施例1と同様にして、幅10mm、長辺20mmに切断した金蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム(ベース膜厚 75μ m)の金電極上に、10mm角のサイズで、 χ 型無金属フタロシアニンと樹脂から成るp型半導体の薄膜(膜厚50nm)を電解還元により作成した。

【02228】一方、粉末状態を走査型電子顕微鏡で観察したときの粒子の最大径が0.1μm以下のペリレンマルーン(N, N'ージメチルー3, 4, 9, 10ーペリレンテトラカルボン酸ジイミド)、及び、ペリレンマルーンの重量の10%に相当するポリ(メタクリル酸イソプチル)をエマルジョン化したものを用いた他は、実施例1と同様にして、幅10mm、長辺20mmのITO電極上に、10mm角のサイズで、ペリレンマルーンと樹脂から成るn型半導体の薄膜(膜厚50nm)を電解還元により作成した。

【0229】以上のp型半導体の薄膜とn型半導体の薄膜を向かい合わせて重ねて、シリコンゴムシートに挟んで、ポリ(メタクリル酸イソプチル)の熱変形温度を超える温度(120℃)に温度制御した加熱式油圧プレス機に取りつけ、1cm²当たり10kg重の圧力を加まる熱明無圧が用した。

【0230】以上の様にして作成した太陽電池について、太陽光に近いエネルギー・波長分布を持った白色光 (株式会社東芝製250Wメタルハライドランプ)を I TOガラス側から照射し、微量電流計とファンクションジェネレーターを用いて光起電力特性を評価した。その結果、白色光のエネルギー密度100mW/cm²の照射下で、短絡光電流1.05mA/cm²、開放電圧*

66

*0.49V、フィルファクター0.43であった。 【0231】実施例120 (エレクトロルミネッセンス 案子)

粉末状態を走査型電子顕微鏡で観察したときの粒子の最大径が0.1 μm以下の以下の化学構造式(106)

[0232]

【化106】

$$(H_sC)_sC$$

$$(H_sC)_sC$$

$$(CH_s)_s$$

$$(106)$$

のペリレンテトラカルポン酸ジイミド誘導体、及び、その重量の10%に相当するポリ(メタクリル酸イソプチル)を前記の化学構造式(6)においてnが22のものを主成分とする界面活性剤を用いて超音波処理して作成した分散液、及び、酢酸一酢酸ナトリウム(pH3.91)を図1に示す電解装置へ仕込み、各成分の濃度を、ペリレンテトラカルポン酸ジイミド誘導体について15mmo1/dm³、界面活性剤について0.96g/dm³(0.75mmo1/dm³)、酢酸について0.2mo1/dm³とした。幅10mm、長辺20mm、厚さ1mmのマグネシウム/銀合金板を分散液に長辺方※

※向に10mm沈め、これをカソードとし、白金網をアノードとして、25℃において、電流密度50mA/cm 2で定電流電解し、電極上に、10mm角のサイズで膜厚60nmの電子輸送性発光物質(n型半導体)の薄膜を製造した。

[0234]

【化107】

$$H_sC N CH_s$$
 CH_s

のアミン誘導体を前記の化学構造式 (6) においてnが 22のものを主成分とする界面活性剤を用いて超音波処理して水中へ微分散ないし可溶化した液及び酢酸一酢酸ナトリウム (pH3.91) を図1に示す電解装置へ仕込み、各成分の濃度をポリ (N-ビニルカルパゾール)について0.1g/dm³、アミン誘導体について0.2g/dm³、酢酸について0.2mol/dm³とした。この分散液中へ幅10mm、長辺20mm、厚さ1.1mmのガラス基板上の幅2mm、長さ20mmのITO電極を長さ方向に10mm沈めたものをカソード 40とした他は実施例1と同様にして、ITO電極上に2mm×10mmのサイズで、膜厚60nmの正孔輸送型電荷輸送材の薄膜(正孔輸送層)を製造した。

【0235】以上の発光物質の薄膜と正孔輸送材の薄膜を向かい合わせて重ねて、シリコンゴムシートに挟んで、200℃に温度制御した加熱式油圧プレス機に取りつけ、1cm²当たり40kg重の圧力を加え、熱間加圧処理した。

【0236】以上の様にして製造した索子について、マグネシウム/銀電極を負権、ITO電極を正極として、

直流電圧を印加していったところ、13V以上の電圧で、赤色の電界発光が観察され、エレクトロルミネッセンス素子としての機能が確認された。

【0237】 実施例121 (光記録媒体、転写)

近赤外線吸収色素として粉末状態を走査型電子顕微鏡で 観察したときの粒子の最大径が O. 1 μm以下のオキシ チタニウムナフタロシアニンを用い、カソードとして直 径150mmのアルミニウム箱積層ポリエチレンテレフ タレートフィルムを用いた他は実施例111と同様にし て、アルミニウム箔上に膜厚60nmの色素の薄膜を作 成し、蒸溜水で洗浄してから、乾燥しない様に蒸溜水中 に一時、保管した。一方、ポリ (スチレン/プタジェ ン)を、色素の分散に使ったのと同じ界面活性剤で水に 微分散した液を別の電解装置に仕込み、そこへ先に薄膜 を形成した電極を沈め、再度、実施例111と同じ電解 条件で処理し、色素の薄膜の上に接着剤層を重ねて作成 した。この積層薄膜を直径13cm (5.25インチ) のポリカーポネイト樹脂製の追配式光ディスク基板(I SO規格対応品)へ転写した。この工程を2回行って、 50 光ディスク基板2枚を作成し、記録層が内側に来る様重

ね合わせて、外周部を接着して、光記録媒体を製造した。

【0238】この光記録媒体を市販の追記式光記録装置へ装着し、情報記録・再生試験を行ったところ、良好な結果が得られた。

【0239】実施例122〔非線形光学材料薄膜〕 粉末状態を走査型電子顕微鏡で観察したときの粒子の最 大径が0.1μm以下であり、粉末X線回折のパターン が公知のα型の結晶型に帰属されるオキシパナジウムフ タロシアニンを用い、幅20mm、長辺30mmのIT 10 〇電極を用いた他は、実施例1と全く同様にして、IT 〇上に、20mm角のサイズで、α型オキシパナジウム フタロシアニンの薄膜を製造した。

【0240】この薄膜について3次の非線形感受率 χ (3)を測定する為、波長1.91 μ mのレーザー光を基本波とし、光の3次高調波発振の角度依存性をメーカーフリンジ法で測定し、石英板の χ (3) (1.1×10⁻¹⁴ esu)を基準にして結果を解析したところ、1.3×10⁻¹⁰ esuであった。

【0241】 実施例123〔非線形光学材料薄膜、光力 20一効果〕

等モルのpーエトキシクリソジンと2、5ージクロロテレフタルアルデヒドを重縮合させて、特開平4-353832号報に記載の高分子タイプの非線形光学材料を合成した。この非線形光学材料を、前配の化学構造式(1)においてnが16のものを主成分とする界面活性剤を用いて、水中に微分散した液を用いた他は実施例1と同様にして、10mm×20mmのITO電極上に、10mm角のサイズで、膜厚が100nmの非線形光学材料薄膜を製造した。

【0242】この薄膜について実施例122の場合と同様に3次の非線形感受率 χ (3)を測定したところ、基本波 $1.9\mu m$ において $5\times10^{-10}esu$ であった。

【0243】この薄膜について、図8に示す光学測定系を用いて光カーシャッターの実験を行った。直線偏光成分を持つ波長840nmの信号光28を、偏光子31を通して薄膜30へ照射したとき、波長700nmのゲート光29を照射しない場合は偏光子31と検光子32がクロスニコルに配置してある為、信号光28は検光子32を通過することが出来ず、フォトダイオード34で検出される光強度はゼロである。一方、ゲート光28を照射した場合は、3次の非線形効果により、直線偏光であった信号光28が薄膜30を通過する際に楕円偏光に変化し、検光子32を通過出来る様になり、フォトダイオード34で信号光が検出された。即ち、光カー効果及び光カーシャッターとしての機能が確認された。

【0244】 実施例124 (電気光学素子)

実施例123の非線形光学材料薄膜を2枚作成し、薄膜 どおしを向かい合わせてシリコンゴムシートに挟んで、 68

200℃に温度制御した加熱式油圧プレス機に取りつけ、1 c m² 当たり20 k g 重の圧力を加え、熱間加圧処理した。

【0245】ITO電極間が短絡しない様に注意して、 銀ペーストを用いてリード線を取りつけ、図8に示す光 学測定系を用いて、電気光学効果の実験を行った。ゲー ト光29を照射するかわりに、薄膜を挟むITO電極間 に直流電圧を断続的に印加したところ、電圧印加時にフ ォトダイオード34で信号光が検出された。即ち、光シ ャッターとしての動作が確認された。

【0246】 実施例125 (フォトクロミック案子) 前記の化学構造式(2) においてnが22のものを主成 分とする界面活性剤を用いて、下記の化学構造式(10 8A) 及び(108B)

[0247]

【化108】

H_sCO CH_s (108B)

で表されるフォトクロミック化合物の平衡混合物を、ボールミル処理により水中へ微分散し、同じ界面活性剤を用いて、2ーヒドロキシプロピルメタクリレート・モノマーを、超音波処理により水中へエマルジョン化した液を混合して、支持電解質として塩酸を加えた。各成分の濃度は、界面活性剤について1mmol/dm³、前記のフォトクロミック化合物について5mmol/dm³、前配のモノマーについて1mmol/dm³、支持電解質について0、1mol/dm³になる様調節した。

【0248】この分散液を図3の電解装置へ仕込み、幅 150mm、長辺170mm、厚さ1.1mmのITO ガラス基板を分散液中へ、長辺方向に150mm沈め 50 た。これをカソードとし、グラファイト板をアノードと

し、SCEを参照電極として、-0.5V対SCEで、 定電位電解を行い、電極表面積1 c m2 当たり200ミ リクーロンの電気量を通電し、ITO表面へフォトクロ ミック化合物/モノマーの混合薄膜を形成した。この薄 膜を電解液から引き上げ、蒸溜水で洗浄してから、高圧 水銀灯からの紫外線を照射し、モノマーを重合させると 同時に、フォトクロミック化合物を、前配の化学構造式 (108B)で表される閉環型(吸収極大波長680n m) へ変えた。

【0249】以上の様にして製造した薄膜は、550n 10 mないし780nmの可視光の強照射により、前記の化 学構造式(108A)で表される開環型に変化し、55 0 nm以上に吸収を示さない状態になった。この開環型 へ紫外線を照射すると、再び、閉環型に変化した。この 開環/閉環反応を繰り返し、閉環型の吸光度の低下を手 がかりに、繰り返しによる劣化を調べたが、5000回 繰り返しても、劣化は僅かであった。即ち、優れた特性 のフォトクロミック素子であることが確認された。

【0250】 実施例126 [エレクトロクロミック素

前記の化学構造式(2)においてπが22のものを主成 分とする界面活性剤を用いて、ルテチウムジフタロシア ニン [Lu (Cs 2 H1 6 N8) 2] を、ポールミル処 理により水中へ微分散し、同じ界面活性剤を用いて、2 - ヒドロキシプロピルメタクリレート・モノマーを、超 音波処理により水中へエマルジョン化した液を混合し て、支持電解質として塩酸を加えた。各成分の濃度は、 界面活性剤について1mmol/dm³、前配のフォト* *クロミック化合物について5mmo1/dm³、前記の モノマーについて0.1mmol/dm3、支持電解質 について0.1mol/dm³になる様調節した。

【0251】この分散液を図1の電解装置へ仕込み、幅 10mm、長辺20mm、厚さ1、1mmのITOガラ ス基板を分散液中へ、長辺方向に10mm沈めた。これ をカソードとし、白金網をアノードとし、SCEを参照 電極として、-0.5V対SCEで、定電位電解を行 い、電極表面積1cm² 当たり200ミリクーロンの電 気量を通電し、ITO表面へフタロシアニン化合物/モ ノマーの混合薄膜を形成した。この薄膜を電解液から引 き上げ、蒸溜水で洗浄してから、高圧水銀灯からの紫外 線を照射し、モノマーを重合させた。

【0252】支持電解質としてホウフッ化リチウムを 0. 2mol/dm³の濃度で溶解した炭酸プロピレン を、同じ重量の導電性カーポン微粉末と練ったペースト を挟んで、ITO上の重合膜をステンレス板(電極)に 対向させた。 I TO電極への印加電圧を-1.5 Vから +1. 5 Vへと変化させるに従い、薄膜の色は青紫→青 20 →緑→黄褐色→赤に変わった。次いで、印加電圧を+ 赤→黄褐色→緑→青→青紫に変わった。即ち、エレクト ロクロミック素子としての可逆的色変化が確認された。

【0253】 実施例127 [ガスセンサー]

下記の化学構造式(109)

[0254]

【化109】

のクラウンエーテル環が縮合した銅フタロシアニン誘導 体をアセトンに溶解し、前配の化学構造式 (6) におい てnが22のものを主成分とする界面活性剤の水溶液中 50 フタロシアニン誘導体について1mmol/dm3、界

へ、超音波を照射し、良く提拌しながら滴下し、微分散 させ、支持電解質として塩酸を加えた。各成分の量は、

面活性剤について 0.5 mmol/dm3、支持電解質 について、0.1mol/dm³とした。この分散液を 図1の電解装置へ仕込み、幅5mm、長辺15mm、厚 さ15 µmのアルミニウム箔を分散液中に長辺方向に5 mm沈め、これをカソードとし、白金網をアノードとし て、電流密度50 u A/c m2 で1時間、定電流電解し た。このアルミニウム箔を引き上げ、蒸溜水で充分洗浄 してから、蒸留水中に一時、保管した。

【0255】一方、7mm角、厚さ1mmの石英板上に 作成した金の蒸着膜を用い、図9に示す様な対向櫛型電 10 極パターンを採用した他は、実施例115と同様にし て、電極幅10μm、電極間隔10μmのストライプ状 対向櫛型電極を作成し、この基板を上記の分散液中に沈 め、両方の櫛型電極へ通電してカソードとし、白金網を アノードとして、電流密度50μA/cm²で1時間、 定電流電解した。この電極を引き上げ、蒸溜水で充分洗 浄してから、湿った状態で、作成した薄膜を上にして送 風乾燥機内に水平に置き、その上に、先にアルミニウム 箔上に作成した薄膜を、両方の薄膜が向かいあう様に重 ねて置き、二つの薄膜を密着させる為、1 kg/cm² の荷重を掛けた。この状態で、送風乾燥機を始動し、室 温から、1時間に10℃の割合で昇温し、200℃まで 加熱した。放冷後、アルミニウム箔を希塩酸でエッチン グして除去した後、良く洗浄し、自然乾燥させた。以上 の様にして、対向櫛型電極上に上記のフタロシアニン誘 導体の、パインダー樹脂を含まない多孔性薄膜を作成し た。

【0256】以上の様にして製造した素子のガスセンサ ーとしての性能を試験する為、真空シール電極端子付き のガラス管中に素子を設置し、2つの櫛型重極からの銅 30 線を微小電流計及びファンクションジェネレーターに接 統し、真空ラインから、濃度を変えた各種のガスを導入 及び排気して、対向櫛型電極間に流れる電流を測定し た。その結果、窒素ガスで希釈して1ppm以上の濃度 に調整した二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素、メタ ン、エタン、プロパン、アンモニアなどを導入したと き、ガス濃度に対応した電流量の変化を検出することが 出来た。

【0257】 実施例128 (イオンセンサー)

前記の化学構造式(109)のクラウンエーテル環が縮 40 合した銅フタロシアニン誘導体を実施例127と同様に して微分散させた液へ、支持電解質として塩酸及び塩化 カリウムを加えた。各成分の濃度は、フタロシアニン誘 導体について1mmol/dm3、界面活性剤について 0. 5 mm o l / d m³ 、塩酸について、0. 1 m o l /dm³、塩化カリウムについてO. 1mol/dm³ とした。

【0258】この分散液を、図1に示す電解装置へ仕込 み、直径320μmの白金線を分散液中へ10mm沈め て、これをカソードとし、白金網をアノード、SCEを 50 明は、又、薄膜中のパインダー樹脂の量をゼロないし必

72

参照電極として、-0.5V対SCEで、定電位電解を 行い、電極表面積1cm² 当たり150ミリクーロンの 電気量を通電し、白金線の表面へ、クラウンエーテル環 が縮合した銅フタロシアニン誘導体/アルカリ金属錯体 の薄膜を形成した。この薄膜を電解液から引き上げ、蒸 溜水で洗浄した。

【0259】以上の様にして製造したイオン電極につい て、濃度を 10-6 から 1 mol/d m³の範囲で変え た塩化カリウム水溶液に入れたときの参照電極との電位 差Eを測定したところ、Nernstの式

 $E=E_0 + S \times log [f \times C]$

[ここで、Eoは定数、SはNernst係数、fはイ オンの活量係数、Cはイオンの濃度を表す。] に従うこ とが判った。即ち、イオンセンサーとしての機能が確認 された。

[0260]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明は、有機溶剤 の使用量をゼロ又は必要最小限にして、水単独又は水と 相溶性のある有機溶剤と水の混合溶剤を用いた湿式法に より、パインダー樹脂又は液状モノマーの使用量をゼロ 20 又は必要最小限にして製造される疎水性の物質及び機能 材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素 子を提供することが出来る。

【0261】本発明は、又、気化により分解しやすい疎 水性の物質及び機能材料、気化しない疎水性の物質及び 機能材料、又は、熱により分解しやすい疎水性の物質及 び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた 機能素子を提供することが出来る。

【0262】本発明は、又、数十nmから数μmの範囲 で膜厚の制御された均一な疎水性の物質及び機能材料の 薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機能素子を提 供することが出来る。

【0263】本発明は、又、高価な設備を使用せずに能 率良く製造される、大面積かつ均一な疎水性の物質及び 機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜を用いた機 能索子を提供することが出来る。

【0264】本発明は、又、フェロセン残基合有界面活 性剤の使用にともなう課題を解消した電気化学的手法で 製造される疎水性の物質及び機能材料の薄膜、その製造 方法及びその薄膜を用いた機能素子を提供することが出

【0265】本発明は、又、導電性基板又は電極の表面 材質の制約なしに、電気化学的手法で製造される疎水性 の物質及び機能材料の薄膜、その製造方法及びその薄膜 を用いた機能索子を提供することが出来る。

【0266】本発明は、又、有機顔料の結晶転移及び/ 或は結晶成長を起こさずに、設計通りの色調で製造され る色素の薄膜、その製造方法、及び、その色素の薄膜を 用いるカラーフィルターを提供することが出来る。本発 要最小限に低減して吸光度を最大限に高めた色素の薄 膜、その製造方法、及び、その薄膜を用いるカラーフィ ルターを提供することが出来る。

【0267】本発明は、又、膜厚が必要最小限に薄く、 かつ、均一であり、膜中のパインダー樹脂の使用量がゼ ロ又は必要最小限であり、電荷発生材濃度を最大限に高 めた薄膜、その製造方法、及び、その薄膜を用いる電子 写真感光体及び光センサーを提供することが出来る。

【0268】本発明は、又、真空プロセスや有機溶剤を 用いる強工法を用いずに製造される数平方メートル以上 10 3…塩橋 (SCEへ接続) の大面積の光導電材料の薄膜、その製造方法、及び、そ の薄膜を用いる太陽電池を提供することが出来る。

【0269】本発明は、又、真空プロセスや有機溶剤を 用いる強工法を用いずに製造される大面積の電界発光材 料の薄膜、その製造方法、及び、その薄膜を用いるエレ クトロルミネッセンス素子を提供することが出来る。

【0270】本発明は、又、真空プロセスや有機溶剤を 用いる塗工法を用いずに導電性基板上に製造される薄 膜、又は、電極上に形成された薄膜を別の基板上に転写 して製造される薄膜、その製造方法、及び、その薄膜を 20 ド) 用いる光記録媒体を提供することが出来る。

【0271】本発明は、又、真空プロセスや有機溶剤を 用いる塗工法を用いずに、電極上に、膜中のパインダー 樹脂の使用量をゼロ又は必要最小限にして機能材料の濃 度を最大限に高めた薄膜、その製造方法、その薄膜を用 いる非線形光学素子、電気光学素子フォトクロミック素 子、及びエレクトロクロミック素子を提供することが出 来る。

【0272】本発明は、又、電極上に形成された、機能 材料の多孔性の薄膜、その製造方法、その薄膜を用いる 30 ガスセンサー及びイオンセンサーを提供することが出来

【0273】本発明は、又、真空プロセスや有機溶剤を 用いる塗工法を用いずに導電性基板上にフォトレジスト 膜、電子線レジスト膜、X線レジスト膜、絶縁性膜、導 電性溶融性薄膜、導電性接着膜などを製造する方法、及 び、その方法を含む製造プロセスを提供することが出来

【図面の簡単な説明】

【図1】 サイクリックポルタンメトリー測定及び薄膜 40 A…ITO櫛型電極 製造の為の電解装置の一例である。

【図2】 実施例1に記載の分散液の多重掃引サイクリ ックポルタングラムである。

平板型の導電性基板上に薄膜を製造する為の 【図3】 **電解装置の一例である。**

【図4】 円筒型の導電性基板上に薄膜を製造する為の 質解装置の一例である。

【図5】 カラーフィルター用ITO貸板のストライプ ・パターンの模式図である。

【図6】 実施例118の光センサーの平面図である。

実施例118の光センサーの断面を表す模式

図である。 (図8] 実施例123の光カー効果の測定系の構成図

74

である。

【図9】 実施例127のガスセンサー用櫛型電極の模 式図である。

【符号の説明】

[図7]

1…導電性基板(カソード)

2…白金網(アノード)

4…電解液容器

5…ゴム枠

6…ガラスフィルター

7…クランプ (パネ式)

8…電板保持具

9…導線

10…オーリング

11…円筒型導電性基板(カソード)

12…炭素繊維・グラファイト複合質板(円筒型アノー

13…エンドキャップ (四フッ化エチレン製)

14…円筒型電解槽(塩化ビニル製)

15…円筒型導電性基板保持具

20…炭素繊維・グラファイト複合電極(薄板型アノー ド)

21…ガラス基板

22…ITO膜

23…電荷発生層

24…電荷輸送層

25…導電性溶融性薄膜

26…アルミニウム箔

27…ポリエチレンテレフタレートフィルム

28…直線偏光成分を持つ信号光

29…ゲート光

30…測定試料の薄膜

3 1 … 偏光子

3 2 … 検光子

33…ゲート光除去用フィルター

34…フォトダイオード

B…ITO島型電極

C…ITO櫛型電板

D…導電性ゴム電極

Pa…酸化波(拡散波)

Pa2…酸化波(吸着波)

P c … 還元波 (拡散波)

P c 2…還元波 (吸着波)

T (A1) …電極端子

T (A 2) …電極端子

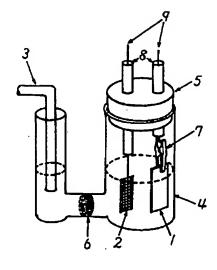
50 T (B) …金属電極 (銅箔)

T (C) …電極端子

T (D) …電極端子

X…導通部分(導電性溶融性薄膜)

[図1]



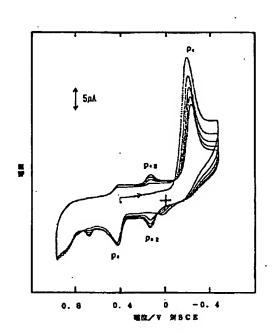
Y…非導通部分(絶縁膜)

α…方向を示す矢印

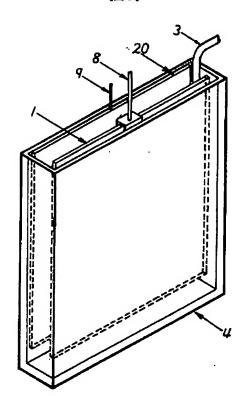
β…方向を示す矢印

【図2】

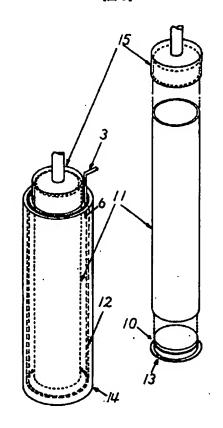
76



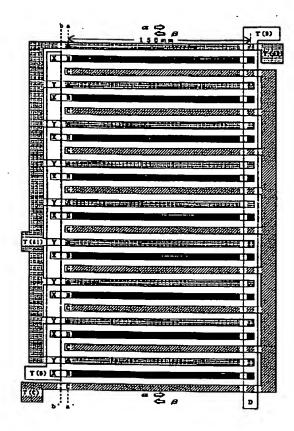
[図3]



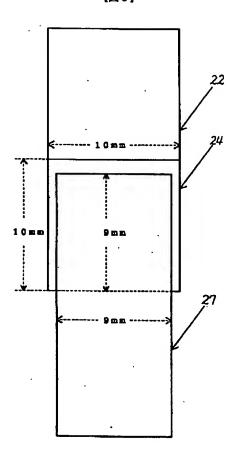
[図4]



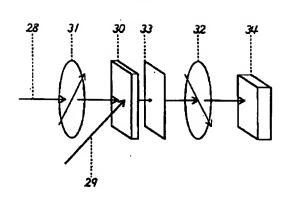
[図5]



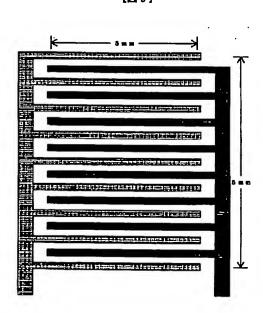
[図6]



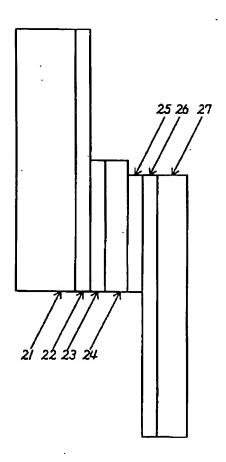
【図8】



[図9]



【図7】



フロントペー	・ジの続き				
(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 1 N	27/12	M	9218-2 J		
	27/333				
G 0 2 B	5/20	101	8507-2K		
G 0 2 F	1/15		7724-2K		
	1/155		7724-2K		
	1/17		7724-2K		
G 0 3 G	5/06				
G11B	7/26		7215-5D		
H01L	31/04				

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.